MINISTERIO DE EDUCACION DE LA NACION

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA

FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA

OBTENCION ELECTROQUIMICA DE O X I D O C U P R O S O

Fecha.

Inv. B. 243.79

Trabajo de Tesis para optar al grado
de Doctor en Química, presentado por
HECTOR ABELARDO PREASCO.

LA PLATA __ AÑO 1957

Padrine de Tesis:

Profeser Dr. JORGE J. RONCO

Al someter a la benevolente consideración de los señeres Profesores el presente trabajo de Tesis, desec dejar asentado mi agradecimiento al Dr. Jorge J. Ronco por su amable y valiosa dirección durante la realisación de mi trabajo.

Asimismo son acreedores de mi gratitud la Dra. Lydia E. Cascarini de Torre, por su gentil colaboración en la parte referente a la microscopía electrónica, y el Dr. Miguel Butschkowskyj por su asesoramiento en el análisis Röntgenométrico que se efectuó a las muestras de óxido cuproso.

TEMA

Obtención Electroquímica de Oxido Cuproso

PLAN DE TRABAJO

- 1) Introducción Objeto del Trabajo
- 2) Antecedentes sobre el Tema
- 3) Porte Experimental:
 - a) Potencial de Descomposición
 - I) Téonica
 - II) Influencia de:

 Temperatura del electrolito

 pH del electrolito

 Concentración del electrolito
 - b) Producción:
 - I) Técnica
 - II) Rendimiento
 - c) Caracteristicas Mísico-Químicas del producto
 - I) Análisis químico
 - II) Análisis por Microscopía Electrónica
 - III) Andlisis Röntgenométrico
 - IV) Preschucción de Muostras
- h) Resultados Experimentales
- 5) Interpretación de los Resultados
- 6) Conclusiones Finales
- 7) Dibliografia



INTRODUCCION

El presente trabajo consiste en un estudio de la oxidación electroquímica del cobre, con la finalidad de obtener óxio do cuproso.

Ha sido nuestra idea la de ofectuar un estudio lo mas completo posiblo, con los medios que tenfamos a nuestro alcance, de todos los factores que, de una u otra manera, intervienen en la obtención electroquímica de óxido cuproso, es decir, aquellos que tienen valor dosde un punto de vista que podríamos llamar teórico (tal es el caso de las determinaciones de los Potenciales de descomposición) como de aquellos otros que tienen un valor eminentemente práctico (influencia de distintos factores en la Producción y en las Características Físico-Químicas del producto obtenido).

Al decir, precedentemente, que muestra idea ha sido la de efectuar un estudio "lo más completo posible" sobre el tema, es necesario que dejemos aclarado que no pretendemos que tal estudio se haya realmente llevado a cabo con todo éxito, ni mucho menos que sea este un trabajo exhaustivo sobre el tema. Pero, no obstante ello, nos encontraremos conformes si, en la medida de lo hecho, ello resulte un paso mas adelante en la investigación en general y, en el caso particular que nos ocupa resalte, una voz más, la importancia enorme que tiene, durante la fabricación de un producto por vía electroquímica, el conocimiento amplio de las variables puestas en juego durante el proceso, por la influencia notable que ellas ejercen sobre la constitución intima del producto en cuestión.

ANTECEDENTES SORRE EL TEMA

En la armalidad, la consulta bibliográfica representa un paso previo, e inelucible, a tedo trabajo de investigación.

En esta caso, dado dicho paso, se ha encontrado que el material bibliográfico, a nuestro alcance, y que trata especificamente sobre la preparación electroquímica de ómido cuproso, ha sido relativamente reducido (Mibliografía: 1; 9; 13; 16; 18; 19).

De esos trabajos, el que consideramos mas completo es el perteneciente a von E. Abel y O. Redlich (1).

Estos investigadores han trabajado, por lo general, con solución de cloruro de sodio 1 N y 2 N. Han encontrado que el agregado de hidró-xido de sodio hasta una concentración de 0,01 a 0,03 N aumenta la formación de óxido cuproso, y también hace más fácil la filtración del precipitado. Con un contenido más alto de hidróxido de sodio existe el peligro de producir oxígeno anódico.

Los ensayos fueron hechos a la temperatura del ambiente, y efectuaron una serie de electrólisis en recipientes de vidrio, desde 300cm³ hasta 40 litros; el electrolito contenía 110 gramos de cloruro de sodio y 1,2 gramos de hidróxido de sodio, por litro. Dicen que los electrodos se cubricmen, poco a poco, con una película negra muy fina, que no producía minguna molestia, y que, aparentemente, se debía a impurezas del metal. En el caso de una electrólisis que duró poco tiempo consiguieron un rendimiento de hasta el 100%.

Explican los autores que un trabajo final completo, efectivo y ecenômico de la cantidad relativamente grande de los precipitados obtenidos estaba fuera del programa que se habían trazado.

En el trabajo dan los datos del análisis químico correspondiente a dos muestras obtenidas a densidades de corriente de 0,25 Amp./dm² y 1,0 Amp./dm² respectivamente.

Fundamento teórico:

La oxidación electrólitica del cobre, en una solución de determinado pH, conduce a la formación de óxido cuproso o de óxido cúprico, según cual sea la composición del electrolito y las condiciones de trabajo.

La ecuación química que interpreta la formación del óxido cuproso, es la siguiente:

Abel y Redlich (1), dicen que es posible que se formen otros productos intermedios, los que podrían intermetarse según la teoría de Nerst.

Según esta teoría, trabajando con una densidad de corriente no demesidad alta, se formaría primeramente ión cúprico, pero al mismo tiempo habría formación de una cantidad pequeña de ión cuproso, determinada por el equilibrio entre ambas.

Ese óxido cúprico formado primero, en presencia de cobre pasaría a fixido cuproso, y es el óxido cuproso, y no el óxido cúprico, el que forma la faz estable. Es decir, que conforme a lo dicho, es probable que se produzcan las siguientes reacciones:

I)
$$Cu^{\bullet,\bullet} + 20H^{\bullet} \longrightarrow Cu(0H)_2$$

Por lo general, la velocidad de la reacción (I) es más rápida que la (III), pero si los iones ouprosos son captados por aniones que puedan formar complejos, y dado que la velocidad de la reacción (II) es muy rápida, entonces será la concentración de los iones cúpricos disminuída, o reducida tanto, que la formación del óxido cúprico es prácticamente nula.

Pero también, debido a la disminución contínua en la concentración de los iones cuprosos, llegaría un instante en que se vería inhibida la reacción (III), y entonces la formación del óxido cuproso sería solamente a expensas de la hidrólisis del anión complejo cuproso.

El Dr. Werner Bolton (4) comprobó la formación del ión monovalente de cobre trabajando con soluciones de halogenuros, cianuros y tiosulfatos.

En soluciones diluídas de cloruro de sodio también hay formación de ómido cúprico, y la relación de ómido cuproso a ómido cúprico depende de las demás condiciones de trabajo (densidad de corriente, pH, etc.).

Según Bolton, operando con una concentración mayor de 1/50 Molar de cloruro de sodio, el producto resultante de la oxidación electrolítica está formado casi exclusivamente por óxido cuproso. Trabajando con soluciones más diluídas se formarán iones monovalentes y bivalentes de cobre, y siempre con mayor tendencia a pasar a bivalentes cuanto más diluída es la concentración. Sin embargo, la bivalencia absoluta no es posible alcanzarla, y ello se croe que es debido al efecto de la acción de masa del cloruro de sodio, que aunque se trabaje con soluciones muy diluídas, siempro ejerce su acción.

Sería posible alcanzer esa bivalencia total, si la dilución de la solución fuese tal que la acción de la masa del cloruro de sodio fuese insignificante.

Es interesante citar el trabajo de Bolton; como instrumento de comparación (asi llamado por el autor) fué usado un Voltámetro de mercurio
y para calcular la valencia del cobre depositado se hizo comparando con
la cantidad del mercurio monovalente depositado en el Voltámetro.

Si la letra \underline{C} es la cantidad de mercurio monovalente que fué depositada por un culombio, \underline{s} la cantidad correspondiente de cobre depositado, \underline{Z} es el incremento o la pórdida del peso de los electrodos en el Voltámetro, \underline{y} \underline{X} es la cantidad buscada de cobre, entonces \underline{X} es equivalente a: \underline{s} \underline{z} \underline{y} esta fórmula dá la cantidad de cobre monovalente que debe ser depositado durante el mismo tiempo, como la cantidad correspondiente de mercurio monovalente.

Si la letra \underline{X} se refiere a la cantidad de cobre monovalente depositado y la letra \underline{n} es la cantidad de cobre depositado en la célula de descomposición, y la letra \underline{Y} es la relación del cobre depositado al cobre monovalente, entonces \underline{Y} es equivalente a \underline{n} .

Si chora se divide la cifra 1, que es la cifra que dá la monovalencia, per las fracciones que resultan de Y (es decir: n), entonces se tendrá las relaciones en tal forma que la monovalencia estará caracterizada por 1, y la bivalencia con 2 ó cerca de 2. Las cifras intermedias entre 1 y 2 corresponden a valencias intermedias entre 1 y 2.

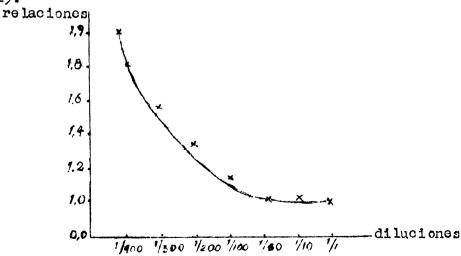
Cobre en soluciones de cloruro de sodio:

Según la tabla que sigue, en soluciones de cloruro de sodio altamente diluídas el cobre tiene la tendencia de pasar en solución a ión cúprico y cuproso, y las relaciones fueron calculadas por la párdida del peso del ánodo.

Cloruro de sodio en moles	Relaciones de valencias
1/1	1,008
1/10	1,009
1/50	1,0997
1/100	1,130
1/200	1,329
1/300	1, 568
1/400	1, 90ḥ

Como se puede apreciar en la tabla, solamente monovalente será el cobre en solución de cloruro de sodio en concentración hasta 1/50 Nolar.

En las pruebas hechas, dice Bolton, nunca se alcanzó el valor 2, ya que una solución de concentración 1/1000 Molar dá una relación de 1,919, y se vió que no era una equivocación, pués se repitió varias veces y resultó siempre la misma relación: 1,919.



También en el trabajo de All-mand A.J. (2) se encuentra una explicación del porque de la formación de óxido cuproso en electrolitos alcalinos.

El autor midió la fuerza electromotriz de la combinación:

y de allí dedujo la concentración del ión Cu", y calculó el producto de solubilidad de la manera conocida.

Sin embargo, al hacer las mediciones se encontró que la combinación aludida daba valores que variaban muy considerablemente entre hora y hora, y que no podían nunca ser reproducidos con certeza. Al estudiar este hocho, constató que era debido a la inestabilidad del electrodo positivo porque courre la siguiente reacción;

es decir, existe el siguiente equilibrio:

dando la relación:

$$\frac{[cu^{*}]^{2}}{[cu^{*}]} = K$$

y:

con la relación:

Si se multiplican entre sí ambas relaciones se tendrá:

$$[cu]^2 \cdot [ou]^2 \cdot k_1 \cdot K$$

y de aquí:

$$[Gu^{\dagger}] \cdot [OH] = \sqrt{\kappa_1 \cdot \kappa}$$

Supóngase, ahora, que se tiene:

[Out] . [OIT] = ko, en una solución saturada de óxido cuproso, dende ko es el producto de solubilidad del hidróxido cuproso (óxido cuproso).

Entonces, en el presente sistema, si $\sqrt{k_1 \cdot K}$ es más grande que ko, el $\text{Cu}(\text{OH})_2$ (fase sólida), desaparecerá y formará Cu_2O a expensas del electrodo de cobre. Experimentalmento, puede demostrarse fácilmente que esto es lo que ocurre. Si una mezola de $\text{Cu}(\text{OH})_2$ y un exceso muy finamente dividido de Cu_1 , es agitada vigorosamente en un vaso cerrado, con solución de NaOH, el $\text{Cu}(\text{OH})_2$ en unos pocos días estará completamente reducido a Cu_2O .

También, a partir de modiciones de los potenciales de equilibrio del cobre en soluciones de diferentes valores de pH, Tourky y El Wak-kad (20) demostraron que el óxido cuproso se forma en la superficie del cobre, y que dicho óxido os el único estable en la superficie del metal.

Emplionn estos investigadores, que la cantidad relativa de ambas espeches hónicas (Cu[†]y Cu[†]) está gobernada por la constante de equilibrio de la reacción:

suponiendo que ambos iones pueden llegar, libremente, a ponerse en contacto con el metal (cobre), y que la solución en la interfase está libre de oxígeno disuelto.

Superiendo ahora que las relaciones que rigen el equilibrio iónico en la solución pueden ser aplicadas al equilibrio en la interfase, que el producto iónico $S_{Cu(OH)_2} = 5.6 \times 10^{-20}$ (cf. Latimer, "Oxidation Potentials", New York, 1938, p. 17h) y $S_{CuOH} = 7.18 \times 10^{-14}$ (no publicado), y tomando E. de la cupla $Cu^2 - Cu^2$ como 0.3h57 V., y 0.236 V., el valor del estado fijo con un pu 3.62, representando el potencial del metal puro-metal iónico, con un mínimo de polarización, entonces en la interfase:

Si en una mezcla que contiene ambas especies de iones, la OH es aumentada progresivamente, solamente el hidróxido cuproso será precipitado hasta que:

& cuando:

$$a_{\text{Cu}} = 1.90 \times 10^{-5} \times 1.49 \times 10^{-2} = 2.8 \times 10^{-7}$$

Como el valor actual de ^aCu^{*} calculado es más grande, el hidróxido cuproso precipitará primero.

Cualquier hidróxido cúprico precipitado inicialmente, será reducido en la presencia del metal, pués de otra manera no se podía obtener ningún valor de potencial de estado invariable, debido a la inestabilidad de la cupla Cu - CuO - OH (Britton, J. 1925, 127, 2796; Maier, J. Amer. Chem. Soc., 1929, 51, 194).

Con un valor de a Cu † = 1,712 x 10 $^{\circ}$ 5 y Kw a 30 $^{\circ}$ = 1,469 x 10 $^{\circ}$ U,469 x 10 $^{\circ}$ U = 1,712 x 10 $^{\circ}$ 5 x 1,469 x 10 $^{\circ}$ U/ a H † 7,18 x 10 $^{\circ}$ U/ a

por lo tanto, el valor del pH ol que empieza la precipitación es equivalente a 5,46, y es comparable con el valor experimental (aproximadamente pF 5,00).

PARTE EXPERIMENTAL

Se ha usado como electrolito una solución de cloruro de sodio, y se han estudiado las variables que se considera son de importancia en la obtención del compuesto que nos interesa, es decir, la densidad de corriente, temperatura, phy concentración del electrolito.

Se trabajó con un volumen de líquide de 1000 cm³ y en recipientes de vidrio. El cloruro de sodio empleado es droga para análisis, y el ánodo y el cátodo son de cobre lactrolático.

Como primer paso de nuestro trabajo, homos procedido a la determinación de la energía libre minima, empresada como fuerza electromotriz, necesaria para producir la reacción total:

Como es sabido, esta fuerza electrometriz mínima que debe aplicarse a una solución para que por ella fluya corriente, es lo que se conoce como "Potencial o Voltaje de Descomposición".

En nuestro trabajo hemos determinado el Voltaje de Descomposición en función de las siguientes variables:

- a) Temperatura del electrolito
- b) pH del olectrolibo
- c) Concentración del elec relito

Las determinaciones se efectuaron en un circui lo eléctrico de entrega de energía libre, de acuerdo al esquema de la figura l.

El Voltaje de Desemposición se halla prácticamente aplicando valores crecientes de energía a la reacción, y determinendo cuando ésta comienza a producibre, ya sea por observación de la presencia de precipitado, de desprendimiento gasesso, depósito metálico en etros casos, y en goneral de caniquier otro medio que indique el comienzo de la reacción.

De acuerdo con esto, hemos ido aumentando, progresivamente la fuerza electrometriz y se ha determinado la intensidad correspondiente a cada aumento.

Con los valores hallados se han construído las curvas Voltaje versus Amperaje, y de ellas se ha obtanido al Voltaje de Descomposición para cada una de las variables citadas. Los datos obtenidos y su representación gráfica se acompañan en l'agunas 2 al 17.

En gráficos adjuntos se han representado los valores finales, es decir: Voltaje de Descomposición en función de la Temperatura, Concentración y pH del electrolido (figuras 18 al 20).

PRODUCCION DE OXIDO CUPROSO - ESTUDIO DEL RENDIMIENTO

Una vez determinados los Voltajes de Descomposición, hemos pasado a estudiar el Rendimiento de la operación, considerando la influencia que sobre el mismo ejercen las siguientes variables:

- 1) Densidad de corriente
- 2) Temporatura del electrolito
- 3) pH del electrolito
- h) Concentración del electrolito

El circuito y los materiales empleados en este caso, han sido los mismos que los utilizados en la determinación de los Voltajes de Descomposición.

El Rendimiento se obtuvo aplicando la fórmula de Faraday:

jándolo emfriar en desecador.

masa depositada = equivalente electroquímico x intensidad de corriente x tiempo.

Durante el transcurso de cada pruoba se ha mantenido constante la intensidad de corriente (variando la resistencia cuando era necesario) y el tiempo de duración de los ensayos ha sido siempre el mismo (para cada variable).

La masa del óxido cuproso producido se halló por dos caminos distintos:

- a) Pesando el electrodo (ánodo), antes y después de cada prueba.

 La pérdida de cobre hallada se pasó a óxido cuproso (factor para pasar de cobre a óxido cuproso: 1,125).

 Es de hacer notar que las pesadas del ánodo se efectuaron siempre luego de secar al mismo en estufa, entre 105°y 110°C, y de-
- b) El óxido cuproso obtenido luego de cada operación, se filtró inmediatamente al vacío, sobre Buchner de porcelana, se lavó con alcohol etilico de 95°, se secó en estufa entre 105°y 110°C colocado sobre placas de cobre electrolítico, se dejó enfriar en desecador y se pesó.

Los valores de óxido cuproso, hallados por los dos caminos que hemos seguido, difieren poco entre si, como se puede apreciar en las tablas 1, 2, 3 y 4.

El Rendimiento lo hemos obtenido considerando el dato de óxido cuproso hallado por el primer camino.

CARACTERISTICAS FISICO-QUIMICAS DEL PRODUCTO OBTENIDO

El paso siguiente de nuestro trabajo consistió en efectuar un estudio de las características físico-químicas del óxido cuproso, con la finalidad de ver la influencia que sobre la constitución del mismo ejercen las siguientes variables:

- a) Temperatura del electrolito
- b) Densidad de corriente
- c) pH del electrolito
- d) Concentración del electrolito

Con este fin, hemos ido obteniendo sucesivas muestras, modificando una por vez las variables citadas.

ANALISIS QUITTICO:

Se ha determinado en cada producto obtenido:

Oxido cuproso

Oxido cúprico

Cobre total combinado

Agua

El método seguido en el Análisis Químico es el de Loren C. Hurd y Arthur R. Clark (15).

Determinación de Cobre total:

Pesar con emactifud una muestra soca de 0,15 a 0,2 gramos del material, transferirlo a un beker de 250 cm³, agregar de 10 a 15 cm³ de ácido clorhídrico (p. esp. 1,19) y de 1 a 2cm³ de ácido nítrico (p.esp. 1,42) y hervir por varios minutos. Adicionar 10 cm³ de ácido sulfúrico (p.esp. 1,84) y calentar hasta que se produzcan vapores copiosos de ácido sulfúrico.

Estando tibio, adicionar cautamente, agitando, 50 cm³ de agua fría, y hervir para disolver el sulfato.

Estando tibio, filtrar cualquier materia insoluble (sílice, sulfato de plomo, etc.) y lavar el filtro y residuo hasta que estee excento de cobre, con solución fría de ácido sulfúrico (1 al 2%), recogiendo el liquido que pasa primero y el agua de lavado (los dos juntos) en un vaso beker de 250 cm³.

Mantener el volumen total de la solución anterior (con el agua de lavado y todo) hasta que no pase de 150 cm³.

Colocar en la solución un pedacito limpio, puro, de aluminio en lámina (puede usarse tambié: zine) libre de hierro y cobre.

Oubrir el beher y calentar suavemente a ebullición por cerca de 30 minutos ó hasta que el cobre es completamente precipitado como esponja metálica sobre el aluminio.

Lavar el cobre esponjoso varios minutos por decantación con agua caliente, filtrando el agua de lavado a través de un filtro de papel de 9 cm., pero reteniendo el cobre completamente si es posible en el beker. Completamente lavado el cobre esponjoso sobre el aluminio, se introduce en un beker de 250 cm³ y cuidadosamente se examina la hoja de aluminio por cualquier partícula remanente de cobre.

El filtrado y lavado puede ser descartado 8 usado para la determinación de hierro si está presente.

Adicionar ahora de 10 a 15 cm² de solución de cloruro férrico y ácido clorhídeico (250 gramos de FeGl₃ . 6H₂O; 250 cm³ de H₂O y 250cm³ de HCl) sobre el papel de filtro, recogiendo este líquido en el beker conteniendo el cobre esponjoso. El cobre es generalmente disuelto en unos pocas minutes sin la necesidad de calentar.

Romper desde arriba cualquier particula grande de cobre esponjoso con una varilla de agitación.

Cuando el cobre está completamente disuelto, lavar el filtro perfectamente con agua fría y finalmente, diluir el filtrado a cerca de
200 cm³ con agua destilada fría, agregar 5 cm³ do ácido fosfórico siruposo y titular la solución fría de una vez con solución 0,1 N. de permanganato de potasio.

Hacer al mismo tiempo un ensayo en blanco, y calcular correctamente el porcentaje do cobre total.

Cálculos

1 cm³ de KMnOl₁ 0,1 N es equivalente a 0,0032 gramos de cobre.

Determinación de Oxido Cuproso:

Pesar con exactitud una muestra seca de 0,25 grames del material a analizar; transferirlo a un frasco Erlenme-yer de 250 cm³ con tapón de vidrio, adicionar de 10 a 15 cm³ de la solución ácida de clararo férrico-ácido clarhídrico (250 gramos de FeCl₃·6H₂O, 250 cm³ de H₂O, y 250 cm³ HCl D. 1,19) y unas pocas perlas de vidrio.

Tapar el frasco, y girar suavemente hasta que el óxido cuproso es completamento disuelto (ello generalmente tiene lugar dentro de unos pocos minutos en alto grado, en una muestra molida finamente).

Calentando suavemente sobre un baño de vapor se acelera la disolución, poro mucho calentamiento no es aconsejable, a menos que la solución sea protegida de la oridación. Cuando el óxido cuproso es completamente disuelto, adicionar 200 em de agua fría, 5 cm de ácido fosfórico siruposo, y titular la solución fría de una vez con solución 0,1 N de KMnC₁.

Hacer al mismo tiempo un ensayo en blanco con los reactivos usados, y calcular finalmente, en forma correcta, el porcentaje de óxido cuproso e informar como tal.

Cálculo:

 $1~{\rm cm}^{3}$ de solución 0,1 N es equivalente a 0,0064 gramos de cobre ó 0,0072 gramos de óxido cuproso.

Determinación de Oxido Cúprico:

Convertir el óxido cuproso (determinado antes) en cobre, y deducir este cobre del cobre total (determinado al principio), y calcular la diferencia como óxido cúprico.

Ejemplo:

Los datos correspondientes al Análisis Químico de las muestras obtenidas, figuran en las tablas 5, 6, 7 y 8.

En razón de que las muestras de ámido cuproso obtenidas a diferentes Temperaturas y a distintas Densidades de corriente presentaban notables diferencias en su color, resultaba de sumo interés estudiar:

- 1) El tamaño de las partículas.
- 2) La determinación de los compuestos químicos integrantes de esas muestras, obtenidas bajo esas diferentes condiciones.

Con relación al primer problema, es decir, la determinación del tamaño de las partículas, conviene aclarar que es lo que entendemos por "partícula individual" y por "tamaño de partícula".

So define como partícula individual una pequeña unidad de materia cuyo tamero y forma dependen de las fuerzas de cohesión. Es normalmente un cristal único, ó una partícula de forma regular con una densidad aproximada a la del cristal único.

Consideraremos tamaño de una partícula a la distancia promedio entre dos puntos opuestos en la periferia de la partícula.

Ic A.S.T.M. define como "diámetro promedio" al diámetro de una partícula que, en alguna forma, representa a todas las partículas consideradas.

MICROSCOPIA ELECTRONICA:

La determinación del tamaño de las partículas se resolvió recurriendo a la microscopía electrónica, trabajo este que se realizó en la Comisión Nacional de la Energía Atómica.

El microscopio electrónico utilizado es de marca Philips, y permite obtener hasta 60.000 aumentos, en una pantalla fluorescente de unos 25 cm. de diámetro.

La dispersión de las muestras para someterlas al bombardeo electrónico, se efectuó de acuerdo a una técnica conocida con el nombre de "dispersión en seco", y que consiste en lo siguiente: el polvo de óxido cuproso seco se trabaja suavemente en un mortero, con el fin de destruir aglomerados, y se espolvores con un algodón, ejerciendo una ligera presión, sobre un porta-objetos, previamente recubierto de una membrana de nitrocelulosa.

Este método de dispersión, de acuerdo a trabajos recientes de los Estados Unidos de Norteamérica, parece sor unos de los mas convenientes

para muestras en estado pulverulento.

Como soportes para las muestras se usaron finas membranas de nitrocelulosa, que a su vez van montadas sobre una tela metálica de 200
mallas por pulgada.

Las nuestras de óxido empreso enaminadas, fueron previamente sombreadas con cromo evaporado, al vacío.

En esta operación de sombreado las muestras se colocaron en posición tal, que la longitud de la sombra (espacio en blanco) que se observa en las fotografías es, aproximadamente, de tres veces la altura de la partícula. Puede tenerse entonces, de esta manera, una idea de la altura de enda partícula (se admite que este método tiene un error del 10 al 15%)

Las copias fotográficas de las muestras se adjuntan en fotos l al ll.

Una vez obtenidas las fotografías, hubo que efectuar las mediciones de las partículas, para determinar así, de acuerdo al aumento con que se trabajó, el tamaño de las mismas. Esta parte del trabajo se realizó con una "latina de Medición Micrométrica, en el Instituto Nacional de Investigaciones de las Ciencias Maturales (anexo al Museo Argentino de Ciencias Naturales "Bernardino Rivadavia".

Se midieron todas las partículas obtenidas en cada campo, y que con certeza no se trataba de aglomerados; se halló luego el diámetro promedio de csas mediciones.

Indicaremos por Tamaño de Partícula el diámetro promedio de las mediciones.

Los resultados obtenidos figuran en las tablas 9 y 10.

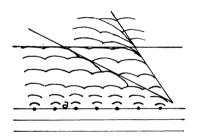
ANALISIS RÖNTGENOMETRICO:

Para resolver el segundo problema citado, es decir, la determinación de los compuestos químicos que integran las muestras obtenidas, se recurrió a la Röntgenometría, aplicando el método de Debye y Scherrer.

Por considerarlo de interés, citaremos brevemente el método aplicado y su fundamento (3; 8). Difracción de los rayos X : Cuando una radiación de carácter ondulatorio choca con un obstáculo de dimensiones requeñas en relación a la longitud de onda de la radiación, dicho obstáculo se convierte en un centro de perturbación que dá origen a una serie de ondas concéntricas que, serán círculos si el novimiento es plano, ó esferas si el movimiento es de tres dimensiones.

Si se consideran una serie de centros de perturbación alineados en una dirección dada y que sobre los mismos actúe un haz de rayos normales a la misma, se tiene que, si la radiación es plana, de cada centro nacerá una serie de círculos concéntricos; si la radiación es de tres dimensiones dichos círculos serán la intersección de esferas con con el plano del papel.

Es decir que se tiene;



Las líneas marcadas con trazos más oscuros constituyen "frentes de ondas", que son líneas 5 superficies en les que todas las ondas están en fase. Quiere decir esto que en las direnciones normales a ditohas líneas ó superficies, los rayos tendrán una intensidad mayor que en cualquier otra, pués, como la distancia a er muy pequeña, puede suponerse que los rayos paralelos emitidos por varios centros de perturbación constituyen un sólo haz de rayos canalizados, en el que la intensidad de todos ellos se suma y dá origen a una imagen intensa en la dirección considerada.

W. L. Pragg estableció que la difracción de les rayos X en un cristal era equivalente a la reflexión del haz incidente sobre planos reticulares convenientemente orientados.

Si <u>d</u> es el espaciamiento & distancia entre los planos reticulares que se considera, la difracción se producirá como reflexión sobre dichos planos si se cumple la condición: conocida como fórmula de Bragg, en la que $\underline{\theta}$ es el ángulo que el rayo incidente forma com los planos reticulares, y $\underline{\lambda}$ es la longitud de onda de los rayos X. En otras palabras, se puede decir que sólamente se producirá la reflexión de los rayos Röntgen cuando las partículas tengan una orientación tal que el ángulo $\underline{\theta}$ y la distancia \underline{d} satisfagan exactamente a la fórmula de Bragg.

Métodos de difracción por rayos X:

Haciendo incidir un haz de rayos X canalizados sobre un cristal, y considerando a ese haz como un sólo rayo, se obtendrán rayos difractados que equivaldrán a la reflexión del rayo incidente sobre todos los haces de planos reticulares para los cuales se satisfaga la ecuación de Bragg. Si los rayos difractados se hacen incidir sobre una placa sensible, se obtendrán puntos sobre la misma, correspondiendo un punto sobre la placa a cada haz de planos reticulares para los cuales se cumple la ecuación de Bragg.

En razón de que las soluciones compatibles con la nombrada ecuación, se producen raramente cuando un laz monocromático de rayos X incide sobre un cristal, pocos puntos se obtendrán en la placa sensible. Ciertos métodos empleados para estudiar la difracción de los rayos X hacen posible obtener mayor número de soluciones, porque en ellos se hacen variar los valores de λ ó de θ .

La variación de à se consigue usando un haz policromático, y esta es la base del método llamado de Lauc.

La variación de <u>0</u> se logra, manteniendo fijo el rayo inoidente, sí se hace girar el cristal (método llamado "del cristal giratorio") ó sí se emplea un cuerpo policristalino ó reducido a polvo (este es el método de <u>Debye</u> y <u>Soherrer</u> que empleamos en nuestro caso).

Método de Debye y Scherrer:

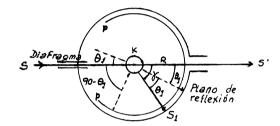
Estos investigadores dieron a conocer un método para la investigación rontgenométrica de la materia cristalina llegando a determinar su estructura y la distancia absoluta entre sus átomos (en los casos semeillos) cuando dicha materia está finamente pulverizada.

Este método, por consiguiente, tiene una mayor aceptación en los casos en que no se dispone de individuos cristalinos grandes, tanto

desde el punto de vista de la investigación científica como de la técnica.

El fundamento a que está sujeto el método de Debye y Scherrer es el siguiente: un haz estrecho S de Rayos Röntgen monocrómáticos se dirige al recipiente K donde se coloca la sustancia que se estudia, reducida a polvo.

El recipiente \underline{K} está rodeado de una caja cilíndrioa de plomo, tal como indica el esquena siguiente:



Sección horizontal de la camara de DEBYE-SCHERRER.

Una parto considerable del haz S pasa a través del polvo sin sufrir la reflexión. Pero, puesto que el polvo presentará dispuesta en gran variedad de orientaciones la materia del cristal, las partículas de ésta aparecerán en todas las posiciones posibles.

Recíprocamente, si nosotros nos fijamos en cualquier serie de planos reticulares, separados unos de otros por una distancia d y paralelos a una cara posible, los planos reticulares de las diferentes partículas formarán diversos ángulos complementarios e con los rayos incidentes s. Entre la enormidad de variadas partículas siempre existirán
algunas cuya orientación será tal que el ángulo e y la distancia d satisfagan exactamente a la fórmula de Bragg: n 2 d . sen e. Estas
partículas producirán, por consiguiente, la reflexión de los rayos Röntgen.

Puesto que las partículas en posición ventajosa serán bien numero sas, asimismo existirán en diferentes orientaciones ventajosas, es decir, mormales a los planos reticulares y formando un ángulo de 90°- 61 con los rapos incidentes (ver esquema). Como ellas se encontrarán no solamente en el plano del dibujo, sino también fuera de 61, las normales a las numerosas partículas en posición ventajosa formarán un cono cuyo ángulo de abertura será 2(90°- 61) alrededor de los rayos incidentes.

El eje de este cono es \underline{KS}' , y una de sus generatrices es \underline{KS}_1 .

De conformidad con esto, el rayo reflejado \underline{S}_1 en toda la serie de posiciones dará un cono completo cuyo ángulo de abertura será $2 \frac{1}{2} = \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{2}$ alrededor de la dirección del rayo \underline{S}' , que pasa de largo.

Para otro plano reticular (cara) del cristal se encontraría otro ángulo θ_2 , y asimismo se tendría otro cono de rayos reflejados cuyo ángulo de abertura sería $2\frac{1}{2}$ = $\frac{1}{4}$ θ_2 , etc. Puesto que la reflexión, evidentemente, sólo es producida por las caras más densas, se obtienen relativamente pocos de estos conos.

Así, pués, la reflexión de los rayos se produce según una dirección que forma un ángulo 2 2 0 con la posición inicial. En la pantalla cilíndrica pp (ver esquema) que se coloca recubriendo interiormente la caja cilíndrica de plomo, y resguardada de la luz, estos conos
se proyectan fotográficamente bajo la forma de anillos incompletos.

De este modo se obtienen los röntgonogramas Debye.

Una misma cara de diferentes cristales dá una serie de conos de reflexión, a los que corresponden los ángulos θ_1 , $2\theta_1$, $3\theta_1$, ... para los que se producen arcos cuya intensidad disminuye gradualmente. Las caras que siguen en importancia dan las series θ_2 , $2\theta_2$, $3\theta_2$,... θ_3 , $2\theta_3$, $3\theta_3$, etc., para los cuales la precisión de las líneas disminuirá a medida que disminu e la densidad reficular de las caras y aumenta el número de orden de la reflexión, es decir, los coeficientes 1, 2, 3. . . de θ . Revelada y fijada la plaza fotográfica después de la experiencia, se puede hacer fácilmente la determinación de los ángulos θ .

De la serie de determinaciones de estos ángulos, que corresponden a diferentes arcos del debyegrama, se puede conocer la distancia entre los planos reticulares, y además formar idea sobre la naturaleza y estructura del cristal que se investiga.

Esta parte del trabajo, es decir, la obtención de los debyegramas, su estudio y los cálculos correspondientes, la hemos realizado en el Instituto Nacional de Investigaciones de las Ciencias Naturales (anexo al Museo Argentino de Ciencias Naturales "Bernardino Rivadavia").

Trabajamos con un aparato de rayos X de dos cámaras, de la marca Rich-Seifert & Co. (Hamburgo).

Los valores númericos encontrados se adjuntan en las tablas 11 al 19, y los debyegramas obtenidos en la figura 21.

En la tabla 20 se han colocado, encolumnados para su fácil comparación, los valores finales que hemos hallado de las distancias entre los planos y la intensidad do las líneas correspondientes.

Los valeres dados por la A.S.T.M. figuran en tablas 21 al 25.

PRESENTACION DE MUESTRAS:

A fin de dejar asentada la diferencia de color de las muestras obtentas, se prepararon con ellas diversas pinturas tratando de conservar lo más fielmente el color original de esos
polvos, aunque ello redundara en la bondad de las pinturas debido a
que se empleó la menor cantidad posible de vehículo.

Las pinturas preparadas se adjuntan en las figuras 22, 23 y 24.

RESULTADOS

EXPERIMENTALES

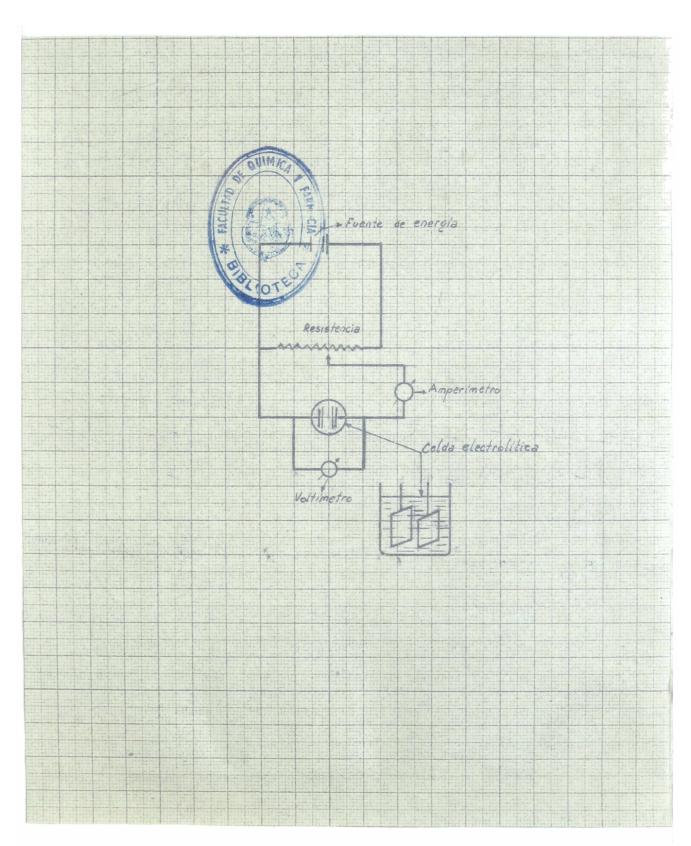


Fig. 1

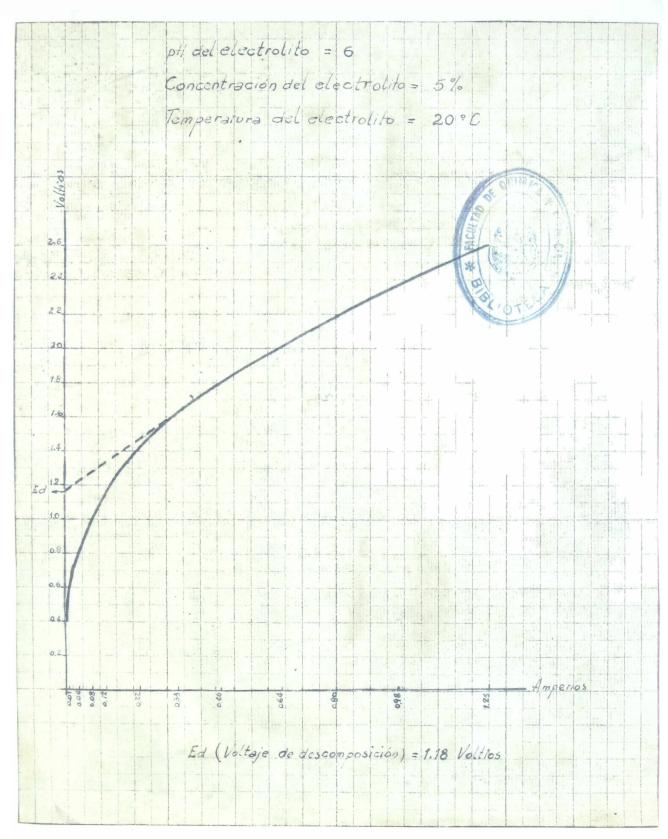


Fig. Z

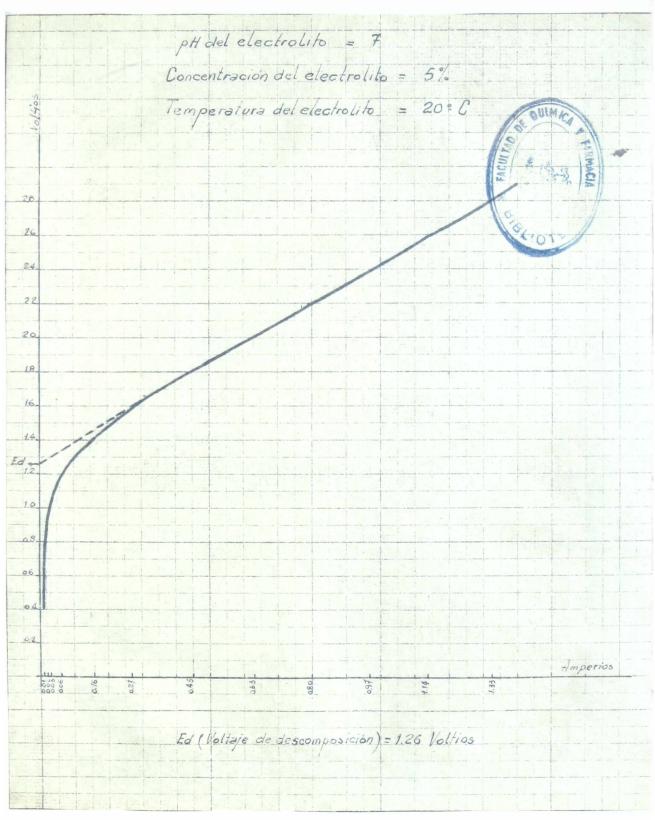


Fig. 3

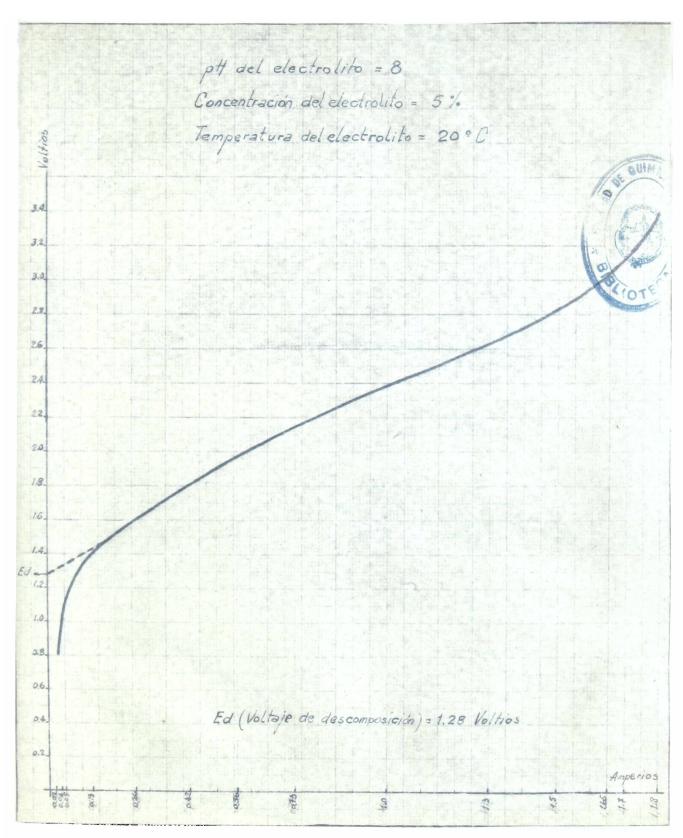


Fig. 4

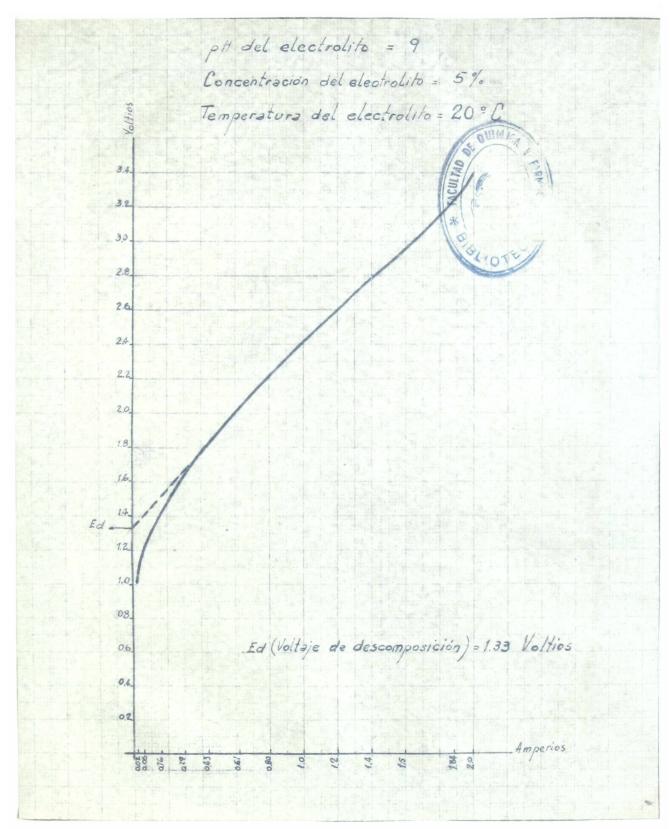


Fig. 5

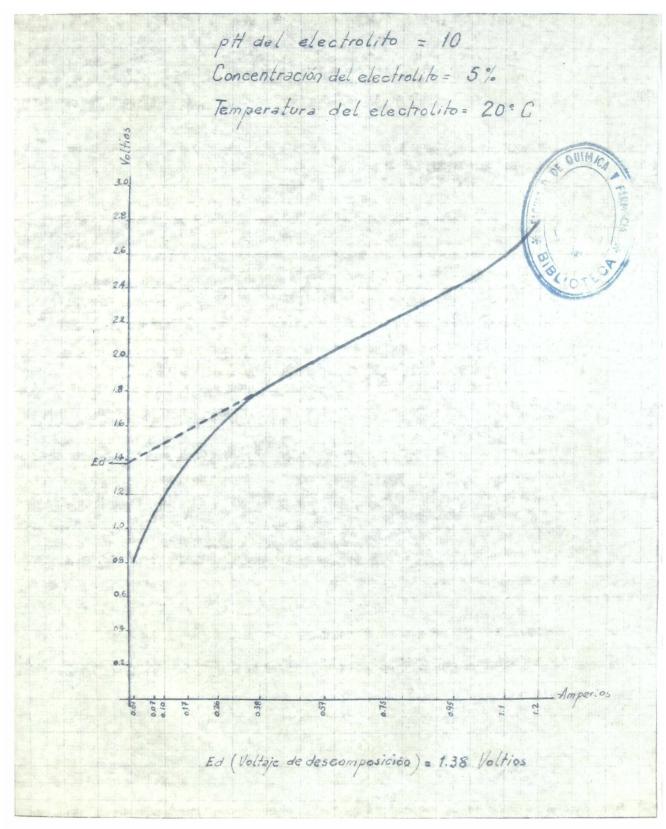


Fig. 6

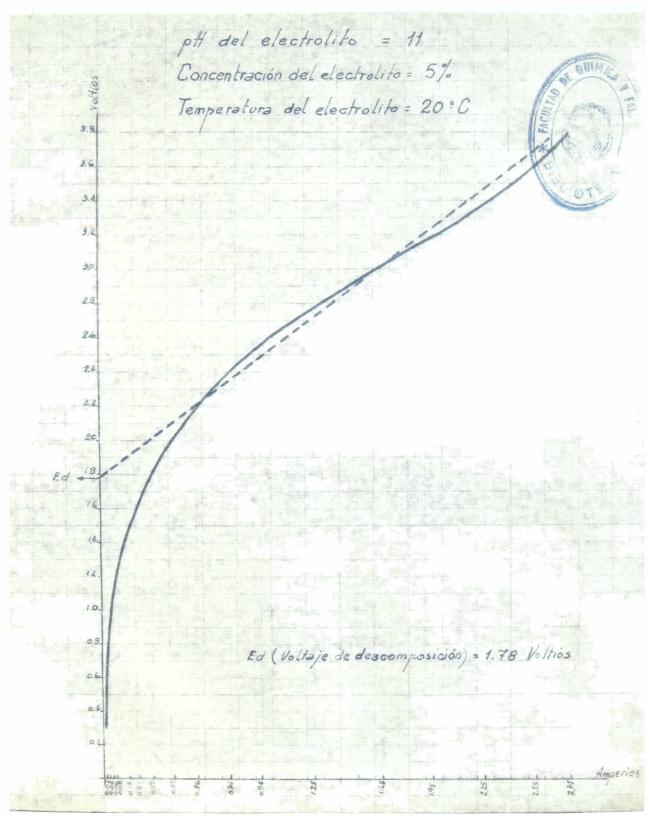


Fig. 7

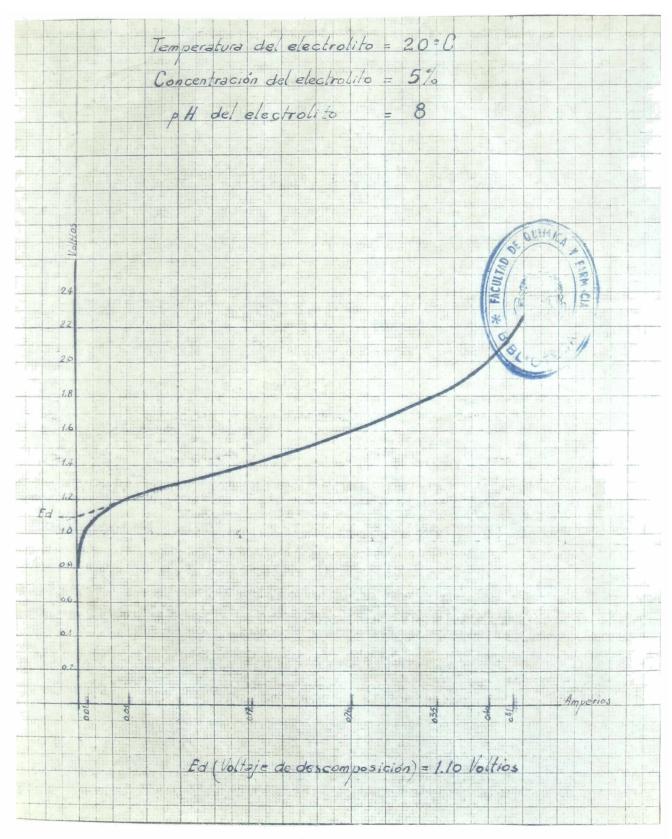


Fig. 8

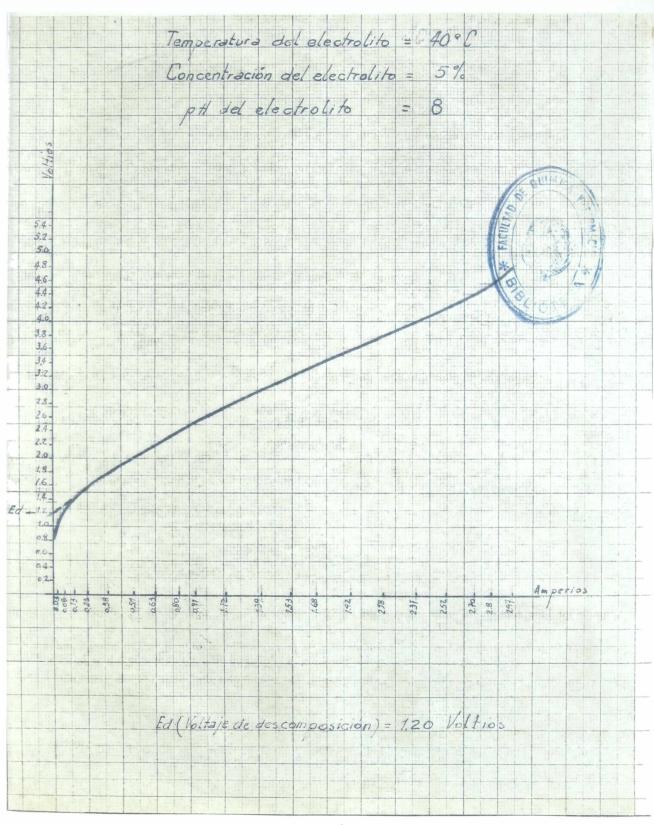


Fig. 9

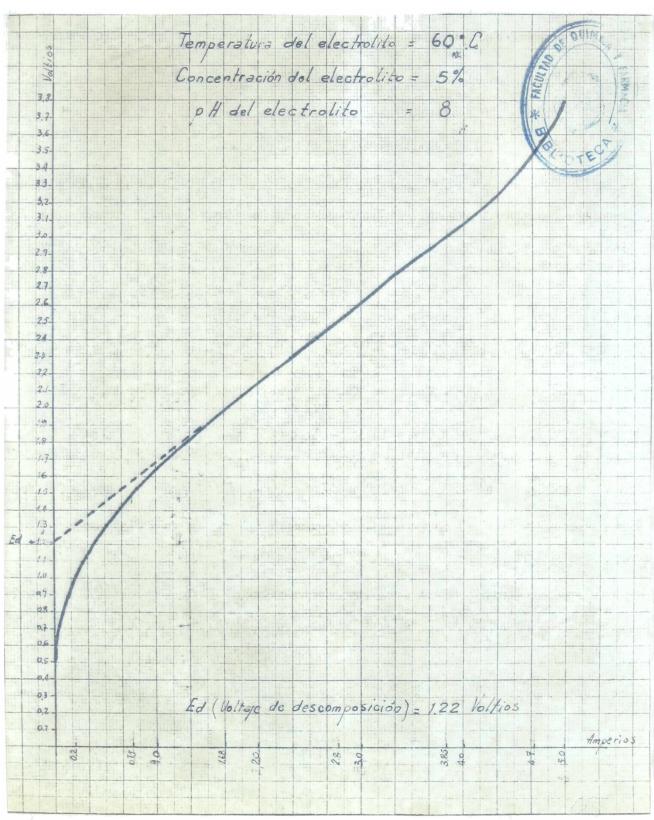


Fig. 10

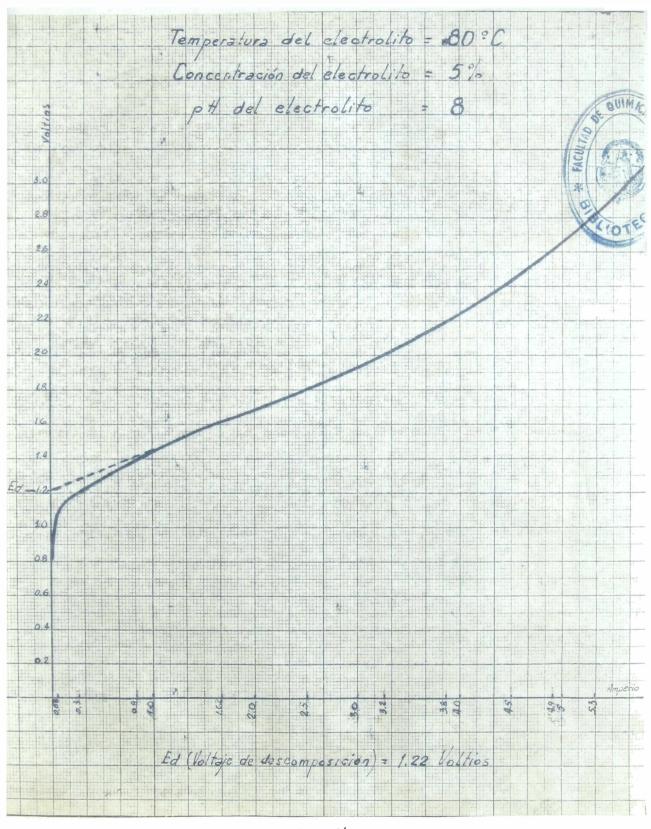


Fig. 11

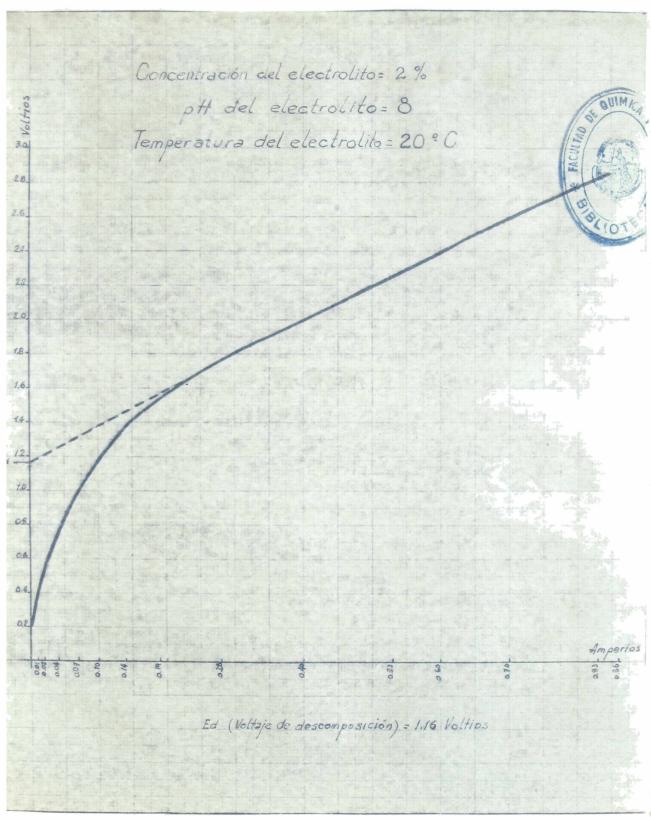


Fig. 12

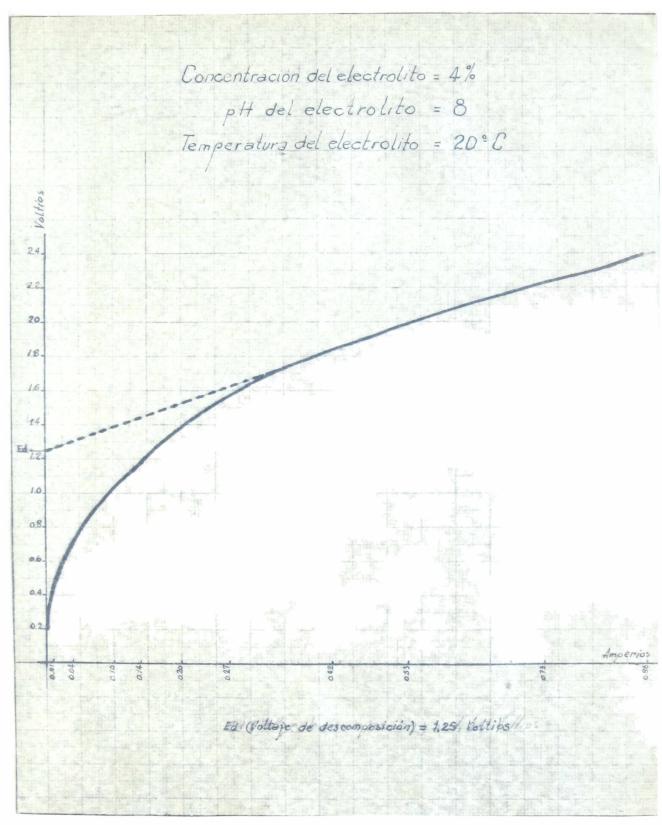


Fig. 13

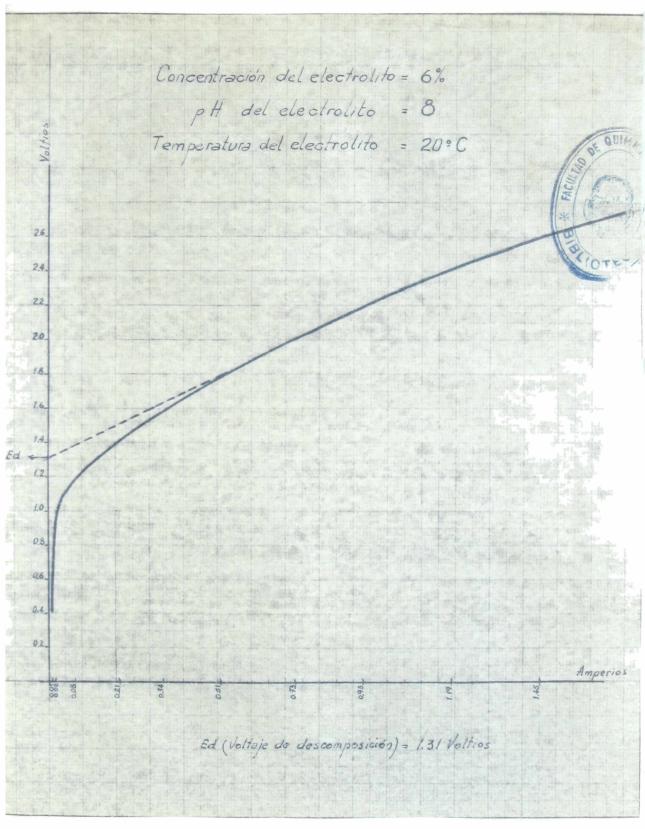


Fig. 14

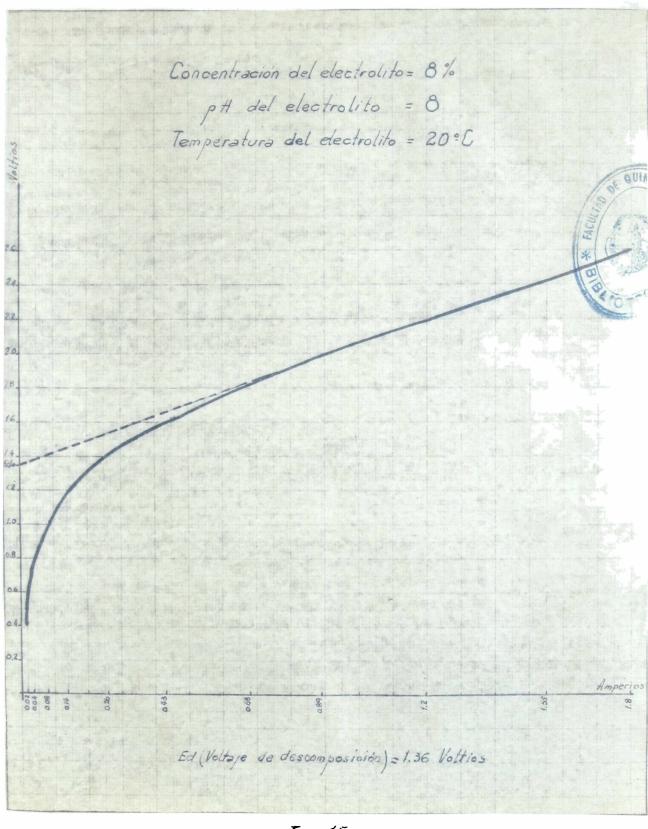


Fig. 15

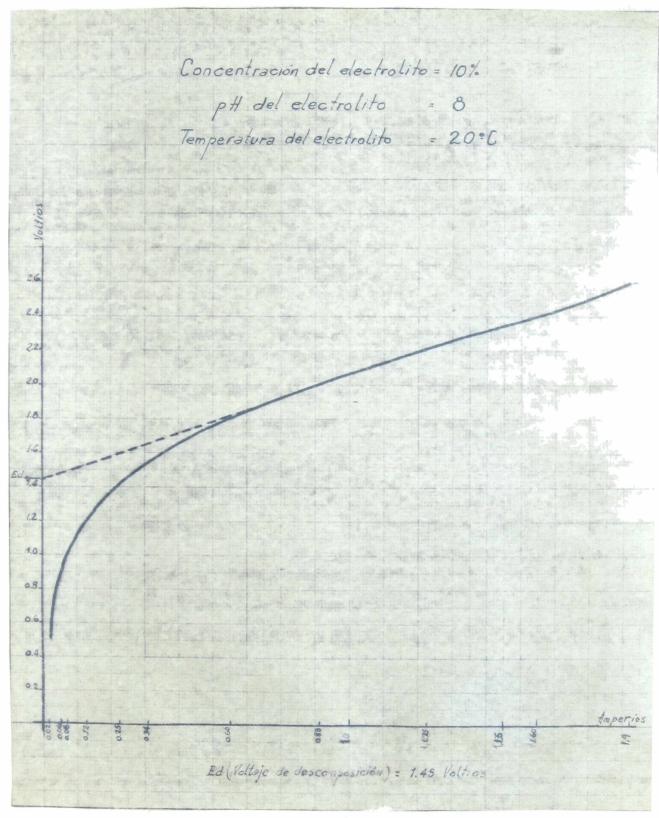


Fig. 16

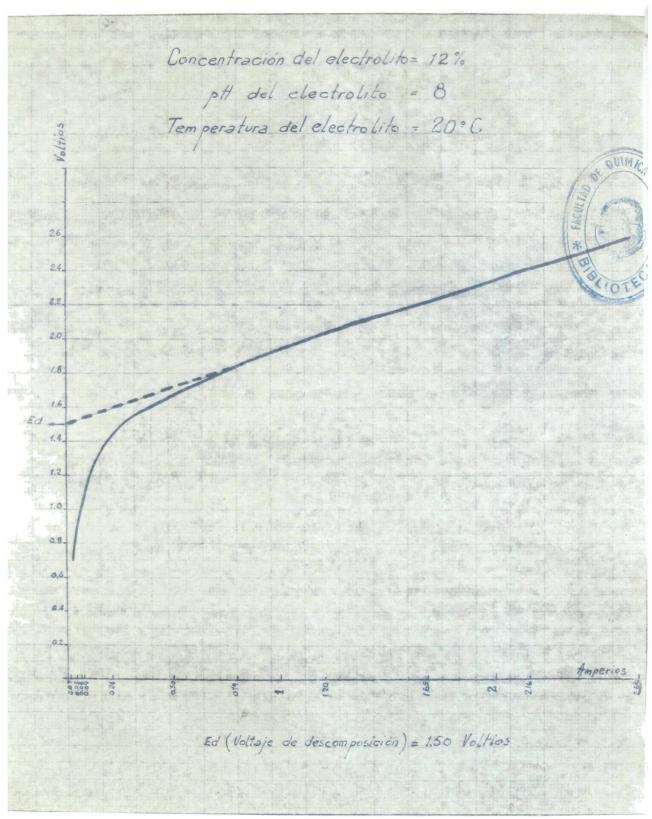


Fig. 17

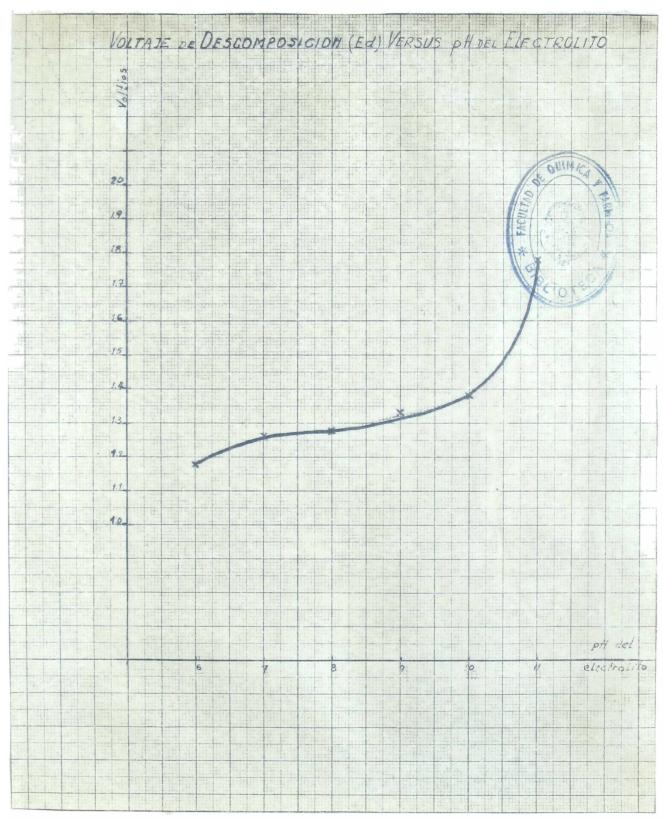
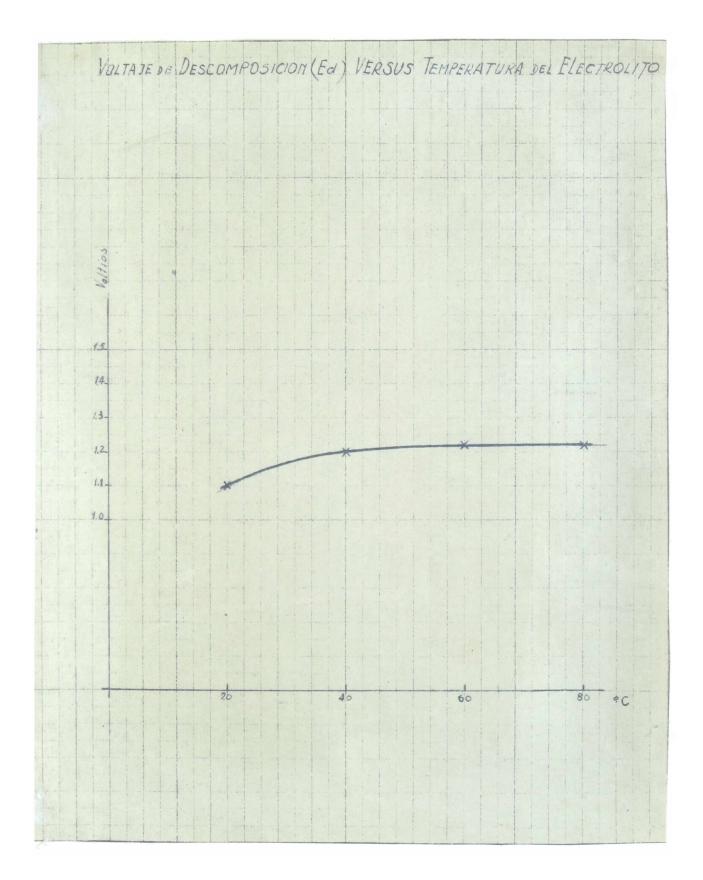


Fig. 18

FE DE ERRATA

Corresponde a Figura 19



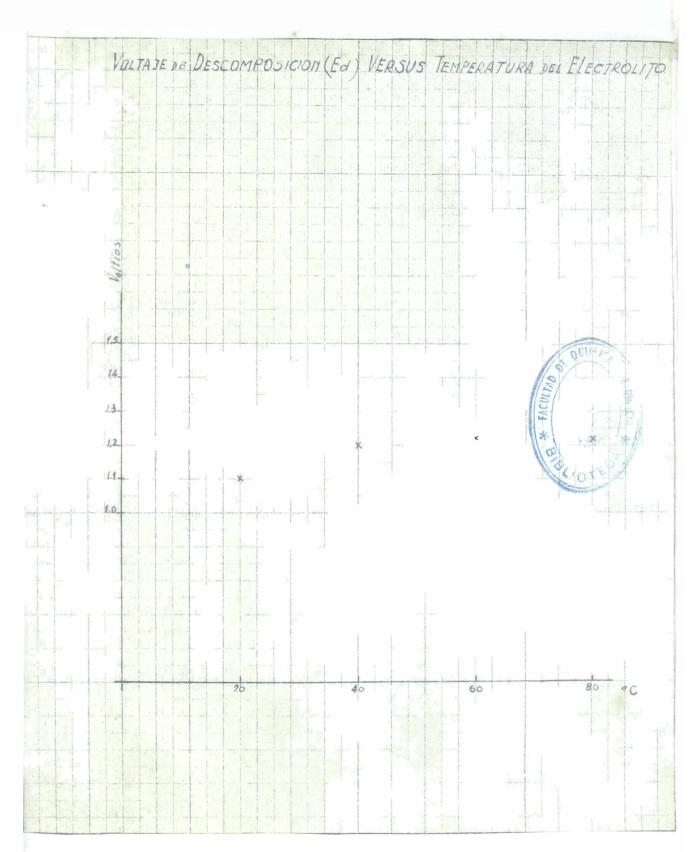


Fig. 19

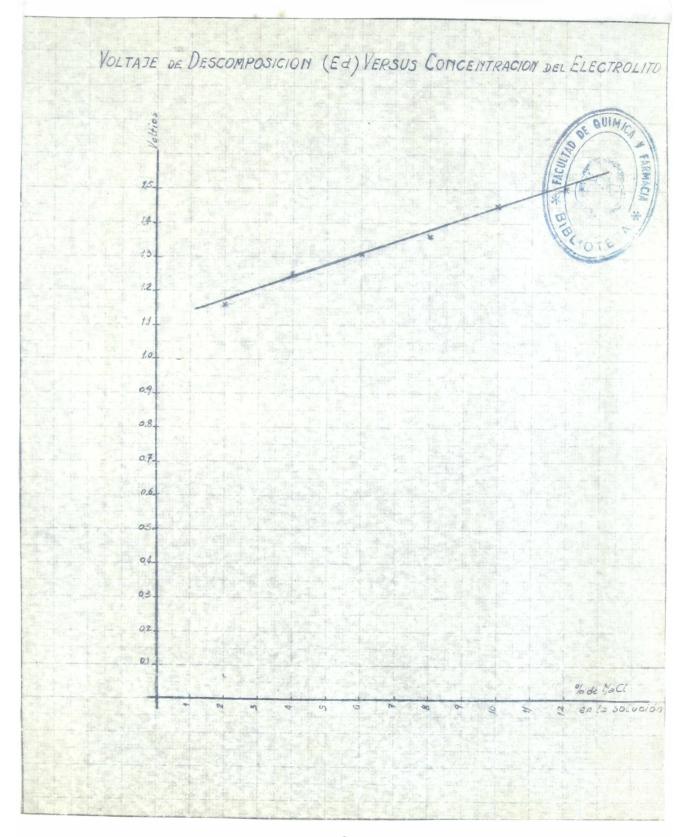


Fig. 20

MICROSCOPIA ELECTRONICA

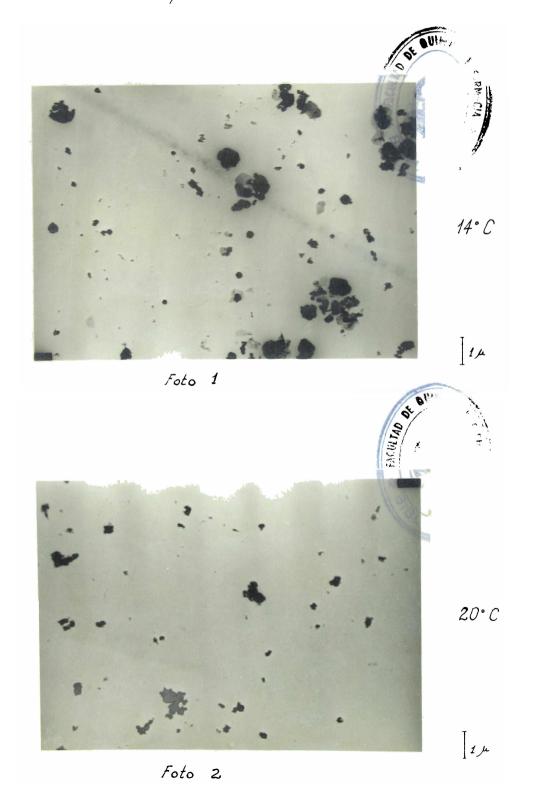
Condiciones de trabajo:

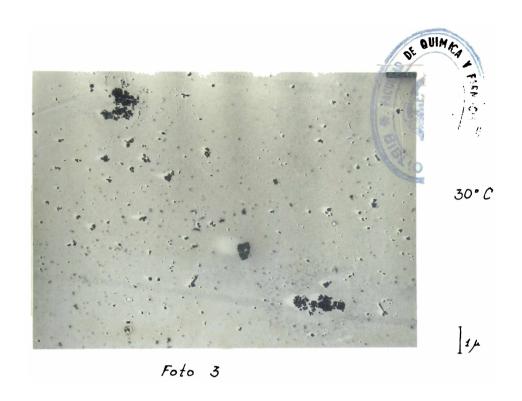
pH del electrolito: 8

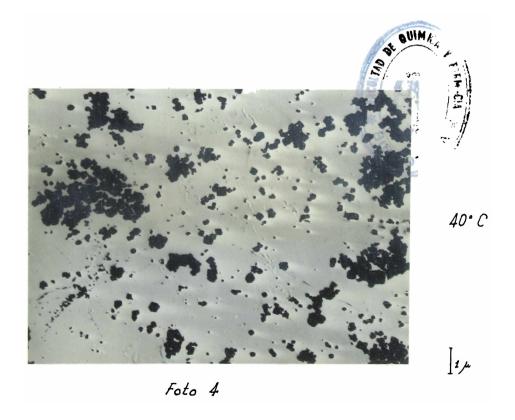
Concentración del electrolito: 5%

Densidad de corriente : 1,2 Amp. /dm2

Temperaturas del electrolito:







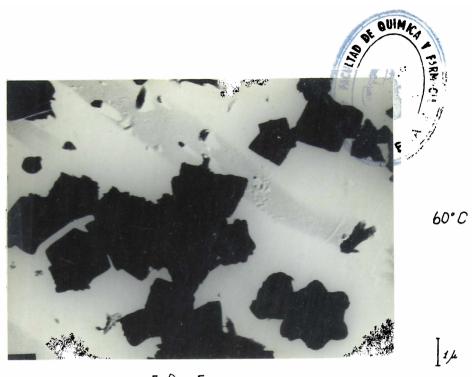
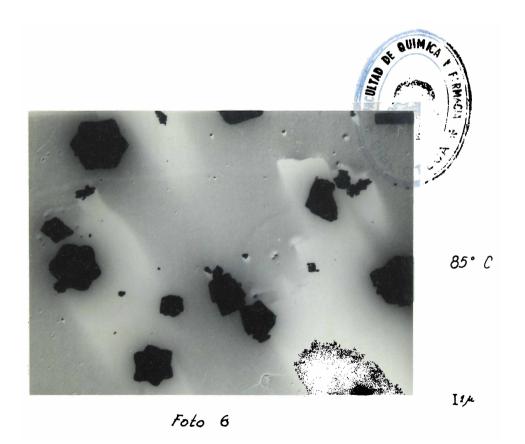


Foto 5



141

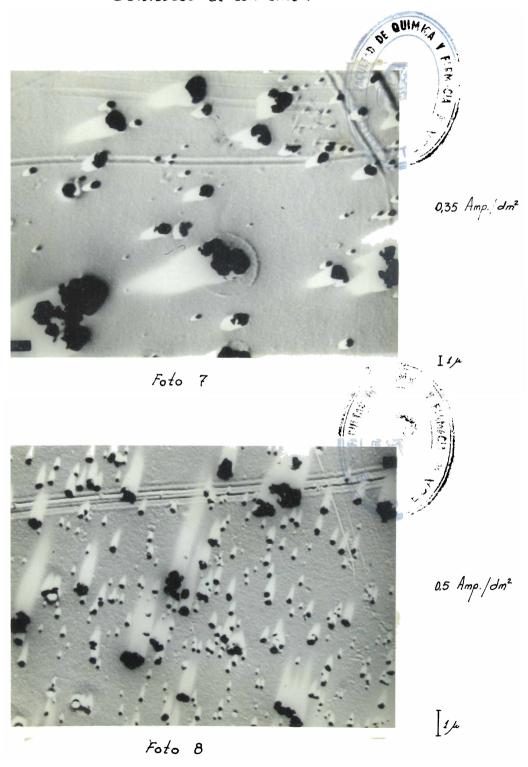
Condiciones de trabajo:

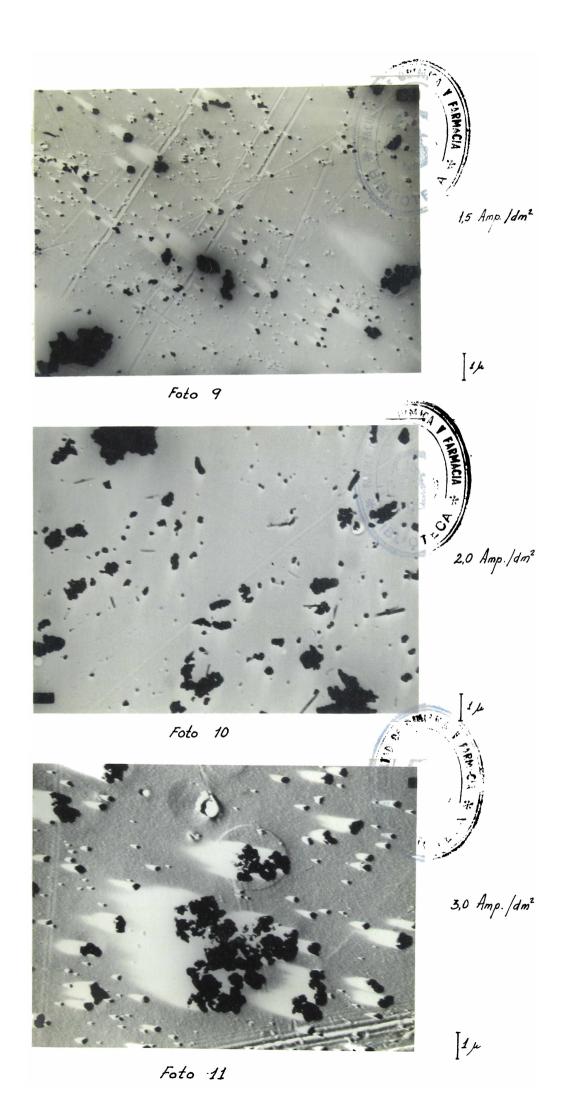
pH del electrolito: 8

Concentración del electrolito: 5%

Temperatura del electrolito: 20°C

Densidades de corriente :

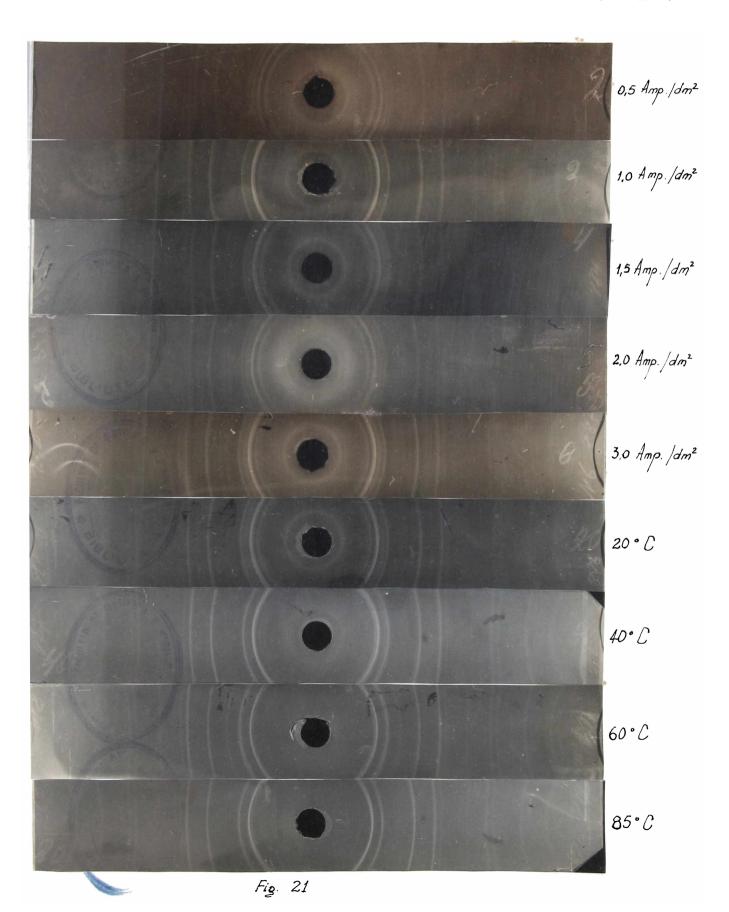




DEBYEGRAMAS

Condiciones de trabajo:

pH del electrolito : 8 Concentración del electrolito : 5%



Condiciones de trabajo :



Densidad de corriente : 1,2 Amp./dm?

pH del electrolito :

. 8

Concentración del electrolito: 5%

Temperatura del electrolito:



14° C



20°C



30° C



40°C







85°C

Condiciones de trabajo :



Temperatura del electrolito: 20°C

p# del electrolito : 8

Concentración del electrolito: 5%

Densidad de corriente :



0,35 Amp./dm2



0,5 Amp. /dm2



1,5 Amp. /dm2



2,0 Amp./dm2



3,0 Amp. /dm2

Condiciones de trabajo :



Temperatura del electrolito: 20°C

Densidad de corriente : 1,2 Amp./dm

Concentración del electrolito : 5%

pH del electrolito:





10

Temperatura del electrolito: 20°C

Densidad de corriente : 1,2 Amp./dm2

p# del electrolito : 8

Concentración del electrolito:



2 %



12%

DITITIO

1	r 									
	Renditaiento	89,7	616	91,3	92,3	0,06	₩,06	6,06	89,2	6,06
	iiasa teórica m=e.i.t.	2,57 g.	5,14 8.	7,72 8.	10,3 g.	11,5 %.	12,375.	19,3 g.	25,7 8.	33,4 8.
	Cu20 pesado (gr.)	2,58	5,10	7,20	10,100	10,70	11,85	18,00	23,36	30,06
	Cu20 cal- culado (gr.)	2,306	4,725	7,087	9,562	10,350	11,643	17,550	22,950	30,375
corriente	Pérdida de Cu (ánodo)		4,20 8.	6,30 g.	8,50 8.	9,20 g.	10,35	15,6	20°4	27,000.
de	Tiempo (seg.)	19.800	19.800 4,20	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800 15,6	19.800	19.800 27,00
densidades	Tempera- tura ed.	22	22	22	22	22	22.	22	22	2.5
distintas	Concen- tración		بر ود	ال الراز	F6	17. 16	Γ. Ες	ν ες	7. E8	52
Ensayos a d	pH del electrol.	ω.	∞	80	80	ω	œ	က	80	∞
Œ	Potencial (voltios)	2	ય	0	2	N	α	C)	2	2
	Intensidad (amperios)	0,2	₶,0	9,0	8,0	6.0	C,T	1,5	2,0	2,6
	Densidad do corriente	0,20 A/dm2	0,36 " "	0,53 " "	0,72 " "	1,0 " "	1,5 " "	2,0 " "	2,5 " "	3,0 " "

Tabla 1

ATTOINTE TO

Ensayos a distintos pH del electrolito

						_
Rendi- miento	56.7	36,7	90,3		91,0	
Mesa teórica m=e.1.t.	ر د ۱	2,510 %	3,510 3	3,510 9.	3,510 3, 91,0	
	ر بر بر	3,226	3,330	3,460	3,380	
Cu20 cal- Cu20 culado pesadr	7,997 8.00	3,037 8. 3,220		3,195 8. 3,400	3,195 @ 3,380	
Pérdida de Cu (ánodo)	10.800	2,70 %.	2,82 %.	2,84 8.	2,84 8.	
Tiempo (seg.)	10.800	10.300	10.800	10.800	10.800	
mpera- Concen- Tiempo ira CC. tración (seg.)	الر 22	. 5°.	rv PE	70 85	77 26	
Tempera- tura cc.	20	50	50	50	5	
Potencial (voltios)	0	l N	C:	7	2	
Intensidad Potencial Te (amperios) (voltios) tu	ን ·	, 0 , v	ο, ο	0,5	0,5	
Densidad de corriente	0.8 4 /dm2		o,8 m m	0,8 " "	0,8 " "	
pH del electrolito	v		ω	9,5	10,5	

Tabla 2

CEMMENTIONER

Ensayos a distintes Concentraciones del electrolito

Concen- tración	Densidad de corriente	Intensidad Potencial Tempera- (amperios) (voltios) tura ^Q C.	Potencial (voltios)	Tempera- tura ºC.	plidel electrol.	Tiemo (seg.)	Pérdida de Cu (ánodo)	Pérdida Cu20 cal- Cu20 de Cu culado pesa (finodo) (gr.)	Cu20 pesado (gr.)	Masa tə 6 rica m=e.i.t.	Rendi- miento %
1.75	0,8 A/dm2	0,5	2	20	80	10.300	10.300 0,950 g 1,068	1,068	1,350	3,510 2.	30,4
3%	8.0	0,5	8	20	∞	10.800 1,630	1,630	1,833	2,110	3,510 e.	52,2
5,0	n 11 g 0	0°0	N	20	œ	10,800 2,800		3,150	3,405	3,510 3.	89,7
:2/ ₂ /	n n 8,0	0,5	ผ	20	က	10.800 2,850	2,850	3,206	3,230	3,510 %.	91,3
80	0,8 " "	0,5	2	20	ထ	10.800 2,900	2,900	3,262	3,510	3,510 3.	92,9
11%	8 . 0	0,5	α	20	œ	10.800 2,885	2,885	3,245	3,500	3,510 g.	4,26

Tabla 3

Ensayos a distintas temperaturas del electrolito

亡; (t)	9		C/	+		0	0
Rendi- riento	9,78	न '६२	6 °0 6	92,4	4,46	0,96	97,0
Mess teórica mae.1.t.	7,448	7,48 8.	7,1.8 8.	7,48 8.	7,48 8.	7,48 3.	7,48 6.
Ju20 pestdo (gr.)	6,60	6,85	6,87	6,9 §	7,10	7,20	7,26
Pérdida Gu20 cal- Ju20 de Gu culado pesso (ánodo) (gr.)	6,558	6,693	6,806	6,918	7,065	7,188	7,256
	14.400 5,83 8.	14.400 5,95 g.	14.400 6,05 8.	6,15 0.	6,28 g.	6,39 8.	14.400 6,45 8.
seg.)	14.400	00 ५• न्ट	12.400	14.400 6,15	14.400 6,28	14.400 6,39	14.400
pH del electrol.	α,	ω	C ()	G [−]	റാ	α	m
Concentración	5.8	ΓV E6	70 P6	7U %	17)	7. E6	',% L')
Potencial (voltios)	5	2	2	CI	8	Ø	8
Intensidad (smperios)	8,0	0,8	o ° 0	ల,0	8,0	8,0	0,8
Densidad de corriente	1,0 A/dm ²	1,0 " "	1,0 " "	1,0 " "	1,0 " "	1,0 " "	1,0 " "
Tembera- tura ac.	20	30	0+,	50	09	70	80

Tabla 4

ANALISIS DE LAS MUECTRAS OBTENIDAS A DISTINTAS DENSI AD DE CORRIENTE

Temperatura del electrolito: 20°C

Condiciones de trabajo pH del electrolito: 8

Concentración del electrolito: 5%

Densidad do corriente	Cobre total combinado	Oxido cuproso	Oxido cú p rico	Agua
0,35%mp/dm ²	83 , 2 82 , 9	72 73	24 22 ,6	3,2 3,6
1,5 " "	82,8	75,4	19,9	3,7
2,0 " "	34,3	71	26	2,6
3,0 " "	84,5	65	33,5	1,5

Tabla 5.-

ANALISIS DE MUESTRAS ORTENIDAS A DISTINTAS TEMPERATURAS

Condiciones de trabajo PH del electrolito: 8

Concentración del electrolito: 5%

Temperatura del electrolito	Cobre total combinado	Oxido cuproso	Oxido cúprico	Λ gu a %
20ºC	82	75,5	18,78	3,7
50ō C	83,5	72	24,5	3,2
302€	8 ¹ +,6	79 , 3	18,25	2,1
40 º C	84,9	82,2	14,8	2,2
50º C	84,3	85,3	10,7	3,2
60ō C	85	3 6 ,1	10,6	3,3
70º C	85,5	88	9,2	2,5
80°C	86,4	91	7,0	1,7

Tabla 6.-



ANALISIS DE LAS MUESTRAS OBTENIDAS A DISTINTOS DH DEL ELECTROLITO

Temperatura del electrolito : 20°C

Condiciones de trabajo

Densidad de corriente : 1,2 hmp./dm²

Concentración del electrolito : 5%

pH dcl elec- trolito	Cobre total combinado	Oxido cuproso	Oxido cúprico	Agua %
6	82,3	72, 8	22,1	3,3
7	81,2	7 2	21,6	3,8
8	82,7	74,2	21	3,5
9,5	84,5	75, 8	21,5	2,5
10,5	84,5	75,1	22,3	2,3

Tabla 7.-

ANALISIS DE LAS MUESTRAS OBTENIDAS A DISTINTAS CONCENTRACIONES DEL ELECTROLITO

Temperatura del electrolito : 20°C

Condiciones de trabajo Densidad de corriente: 1,2 Amp./dm²

pH del electrolito : 8

Concentración del electrolito	Cobre total combinado	Oxido cuproso	Oxido cúprico %	ligua %
1%	8 4, 3	70,6	26	3,2
3%	82,6	71	24,5	3,5
5%	83	74,9	20,6	3,4
7%	82,7	75,9	19,1	3,6
9%	მ2 , 6	76,5	18,3	3 , 6
11%	83	75,7	19,7	3,5

Tabla 8.-

TAMANO DE LAS PARTICULAS DE OXIDO CUPROSO

(según diámetro promedio)

Condiciones de Trabajo:

Temperatura del electrolito: 20°C

pH del electrolito: 8

Concentración del electrolito: 5%

Dena	idad d	e 0	Tamaño de	<u>Particula</u>		
	0,35	Amp	./dm ²		0,85	μ (micrón)
	0,5	U	ti.		0,38	4
	1,5	11	IT	salandhan bardandhan bar bardhandhadharbardh	0,14	ju
	2,0	13	17	to also an annual de la constante de la consta	0,29	u
	3,0	11	11	handle de de la companie de la compa	0,41	u

Condicienes de Trabajo:

Densidad de Corriente: 1,2 Amp./dm²
pH del electrolito: 8
Concentración del electrolito: 5%

Temperatura del electrolito	Tamaño de Particula
∏¹ oc	0,11 (micron)
20 ° C	0,17
30 °C	0,22 / ~
40°C	0,40 p
60°C	1,53 ju
85 °c	3,35 ju

Condiciones de traba to Concent.del elect.:5% [Temperat.del elect.:5%] MUESTRA OBTENIOS A 0,5 Amp./dm2.

1	
Distancic ontre Los plenos, en h.x.	2000 0 4 4 4 4 4 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Angulo 6	721-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-2
Descontalo el espesor	4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Suna	エモンシックではなるのでである。またしていいいいからられたしているのでものできる。またとうれるできる。またとうない。
Inten- sidad	સ જે જે જે જે જે જે જ
Mediciones n la issuior- da del centro (77,8)	85,9 - 77,9 8 100,0 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
Li. neas	- 5.5.5.0 00 00 cm two b
Inten- sidad	୍କ୍ର ପ୍ର ପ୍ରସ୍ତିଶ କ୍ରିକ୍ର ପ୍ରସ୍ତିଶ୍ର
f. Hediciones & la derecha	77777777777777777777777777777777777777
T C	れてでするとのようというとしてにてます

Tabla 11.-

		
electrolito: 8 t.del elect.: 5% at.del elect.:200C	Distancia entre	7,00000 201000000000000000000000000000000
pH del el joy concent	Anguio	11 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
de traba	Descontado el espesor	11111111111111111111111111111111111111
Condiciones	Sume	12000000000000000000000000000000000000
Ö D	Inten- sidad	ଅଟାର ଓଡ଼ି ଓ ଅଟିଅଟିଟ ଅନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଆ ଅଟିଟ
MUESTRA OBTENIDA A 1,0 Amp./dm2.	- Mediciones a la izquier- as da del centro (82,0)	20,44 100,56 - 82,57 100,56 - 82,57 100,56 - 82,57 100,56 - 82,57 100,56 - 82,57 11,57,57 - 82,50 11,57,57 - 82,50 11,57,57 - 82,50 11,57,57 - 82,50 11,51,57 - 82,50 11,51,51 - 82,50 12,51,52 - 82,50 12,51,52 - 82,50 12,51,52 - 82,50 12,51,52 - 82,50 12,51,52 - 82,50 13,51,52 - 82,50 14,52 - 82,50 15,51,52 - 82,50 16,51,52 - 82,50 17,51,52 - 82,50
MUEST	nten-Lí idad ne	ರಾಧ್ಯ ರ ಶ ಶಿವರಾಶಶ
	Li- rediciones a la derecha I neas del centro (82,0)	282,0 - 63,4 16,7 18 18 10 23,0 - 63,3 4 18,7 2 18,2 0 - 63,3 4 18,7 2 19,3 6 22,0 - 63,3 4 18,5 6 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 k.x. = 1,00202 A

Trbla 12

Amp/dm2
1,5
⊲
OBTENIDA
MUESTRA

ပ

Condiciones de trabajo Concent.del elect.: 5% Temperat.del elect.: 200

+	
Distancia entre los planos, en k.x.	7,00000 4,04,000,000,000,000,000,000,000,000,00
Angulo 0	100 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Descontado el espesor	1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Suma	するのと 2000 11 11 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Inten- sidad	ರಿದ್ದಾರೆ ದಿದ್ದಾರೆ ಕ್ರಮಾಗಿದ್ದಾರಿಗಳು ಪ್ರಮುಖ್ಯ
Mediciones a la izquierda da del centro (108,7)	1127.2 1083.7 1139.9 124.7 1139.9 124.7 1139.7 1139.7 1139.7 1139.7 1139.7 1142.7 1108.7 111111111111111111111111111111111111
necs s	6444000000044000 6444000000044000
Intensited	บบนาง
Mediciones a la derecha del centro (108,7)	108,7 - 100,2 = 8,5 108,7 - 90,2 = 8,5 108,7 - 88,4 = 20,3 108,7 - 83,8 = 24,9 108,7 - 75,3 = 21,4 108,7 - 75,3 = 25,4 108,7 - 75,3 = 33,4 108,7 - 75,3 = 33,4 108,7 - 75,3 = 33,4 108,7 - 75,3 = 33,4 108,7 - 76,7 = 75,3 108,7 - 76,3 = 53,4 108,7 - 56,3 = 62,4
Lf- neas	サンド で で で で で で で で で で で で で で で で で で で
	"

1 k.x. - 1,00202 A

Tabla 13.-

Amp/dm ²	
2,0	
€	Į
OBTENIDA	
MUES TRA	

Condiciones de trabajo(Concent.del elect.: 5% | Temperat.del elect.: 200C

A	
Distancia entre los planos, en k.x.	λααααμμημημο Τζηαμανημααα αδολωων τηοφυσοα
Angulo 9	200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
Descontado al espesor	ロロロ といっというでした。 の大きないのでした。 の大きないのでした。 の大きないのでした。 の大きないのでした。 の大きないのでした。 のようないのでした。 のは、 のは、 のは、 のは、 のは、 のは、 のは、 のは、
Suma	ロセロ とう
Inten- sidad	က်ပမ်းကို မတ်ပြုံ ကို ရေးရီးမှတ်မှတ်မှတ်တွင်ကို
Mediciones a la izquierda da del centro (84,3)	1002 57 8 8 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Lf- neas	するでして でしてして あくりくれんの ト
Inten-L1- sidad nea	က်ကွာ်မှုတွင် တွင် ရှိရှိမှတ်မှတ်မှတ်မှတ်တွင်
Mediciones a la derecha del centro (84,3)	発 (本) 3 (本) 4 (本) 4 (本) 4 (本) 5 (本) 6 (本) 7 (本) 7 (本) 7 (本) 7 (本) 8 (本) 1 (本) 1 (a)
L1- neas	れてててのの名とられてって

1 k.x. - 1,00202 Å

Tabla 14.-

np/dm ²
3.0 11
OBTENIDA A
MUES TRA

Condiciones de trabajo Concent. del elect.: 5% Temperat. del elect.: 20°C

Distancia entre los planos, en kexe	70000 4 4 4 4 4 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Angulo O	00000000000000000000000000000000000000
Descontado el esposor	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Suma	できるとしているのとなるとのできるとしてできるとしているとしているとしょうできるとしている。またらなっている。またっとくとしている。またっとくとしている。またっとくとしている。またっとくとしている。またっというというという。
Inten- sidad	ପ୍ତମ୍ ପ୍ତମ୍ପ୍ର ଅଧିନ୍ତ୍ର ପ୍ରମ୍ପ୍ର ଅଧିନ୍ତ୍ର ପ୍ରମ୍ବର
Mediciones a la izquior- da del centro (85,0)	10000000000000000000000000000000000000
L1- neas	<i>ら</i> どれどってののクタスれどでしてしてしてしてしてし
Inten-Lísidad	# # # # # # # # # # # # # # # # # # #
[- Mcdiciones ale derecha	ののののでは、
ne	タグれをでしての800分れをでしてしてしてしてしてして

1 k.x. = 1,00202 f

Tabla 15.-

din 2		
del elect.: 8 cent.del elect.: 5 s.de cte.:1,2 Amp/	Distancia entre los planos, en tx	νωασασαμμημοοοο τμωνηνωμων ταος ος ος ος ο ο α μη ο ς νω α ο της ος
trabajo (Concent	Angulo ©	200 4 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
đe	Descontado el espesor	するないないないないないないないないない。 というないないないないないないないないないないないないないないないないないないな
Condiciones	Suma	1111 1110 1100
	-Inten- sidad	២០០ មេ ២
MUESTRA OBTENIDA A 200 C	Mediciones a la izquierda de del centro (100,3)	1126,9 1 1000,3 1 126,9 1 1000,3 1 126,9 1 1000,3 1 126,9 1 1000,3 1 126,9 1 1000,3 1 126,5 1 1000,3 1 126,5 1 1000,3 1 126,5 1 1000,3 1 126,5 1 1000,3 1 10
MUES	L1- neas	οντωρροανοντωρη ΓΡΗΓΗΡΗ
	Inten- sidad	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
	Lf- Mediciones a la derecha neas del centro (109,3)	1 109,3 - 100,8 - 100,3 - 100,

l k.x. = 1,00232 Å (segun:
Hugo Strunz : Mineralogische
Tabellen zweite Auflage).

Tabla 16.-

del elect.: 8 ncent.del elect.: 5% 2 ns. de ctc.:1,2 Amp/dm	Distancia entre los planos, en K.x.	7,80000444140000 60077644874010000088 6007764874010000088
trabajo <concent.del< td=""><td>Angulo 9</td><td>1796 31 1796 31 1796 31 1796 31 1796 31 1796 31 1796 17 1796 179 1796 1796 1796 1796 1796 1796 1796 1796</td></concent.del<>	Angulo 9	1796 31 1796 31 1796 31 1796 31 1796 31 1796 31 1796 17 1796 179 1796 1796 1796 1796 1796 1796 1796 1796
đe	Descontado el espesor	HUBUWTYOCK PHHHH WOONDYOOND WOON TUTTOMOONDYVOUON
Condiciones	Ѕиша	できているというというないでして、それらうのとれているとくというとくというないとうとくというというというというというというというというというというというというというと
Conc	Inten- sidad	បាល់
MUESTRA OBTENIDA A 40º C	Mediciones a la izquierda da del centro (104,4)	11000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MUES	- L1- necs	グキをおてのるのくのグキをでしてしてして
	Inten-Li sidad ne	ਹਰਹੱਖਰ ਹੈ ਹ ਰਵੇਬੇਖਰਮਰਮਮਹਰਬਰਰਰ
	i- Mediciones a la derecha eas del centro (104,4)	104, 4 - 89, 2 - 104, 4 - 89, 4 - 88, 104, 4 - 89, 4 - 104, 4 - 88, 104, 4 - 88, 104, 4 - 73, 77, 104, 4 - 73, 77, 104, 4 - 52, 9, 104, 4 - 52, 9, 104, 4 - 52, 9, 104, 4 - 52, 9, 104, 4 - 52, 9, 104, 4 - 52, 9, 104, 4 - 52, 9, 104, 4 - 52, 9, 104, 4 - 35, 9, 104, 104, 104, 104, 104, 104, 104, 104
	ri. ne	WHUPPO 0000 TENDE

1 k.r. = 1,00202 A

Tabla 17.-

U
8
긱
OBTENIDA
MUES TRA

Condiciones de trabajo Concent.del elect.: 5% Dons.cc cte.: 1,2 Amp/dm

のできるとは、 では、 では、 では、 では、 では、 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。
1746 1766 1766 1766 1766 1766 1766 1766
1111 1200000000 130000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000
ପ କ ପ୍ର ପ୍ର ଅନ୍ନ୍ୟ ଅଟେକ କ୍ରସ୍ଥ ଅଟେ ଅଟ
11 102, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
તું મું હતું હતું લેમમાં લેહમાં મું હતું હતું હતું આ મામ સાથે મામ હતું હતું હતું હતું હતું હતું હતું હતું
2 80,9 - 62,8 = 180,9 - 62,9 - 62,9 - 62,9 - 62,9 - 180,9 - 52,0 - 180,1 - 12 80,9 - 750,0 - 12 80,9 - 750,0 - 12 80,9 - 27,3 - 12 80,9 - 27,3 - 12 80,9 - 27,3 - 12 80,9 - 27,3 - 12 80,9 - 12,3 - 12,4 - 13,5 - 12,5 - 13,7 - 13,5 - 13,7 - 13,5 - 13,7 - 13,5 - 13,7 - 13,5 - 13,7 - 13,5 - 13,7 - 13,5 - 13,7 - 13,5 - 13,7 - 13

1 k.x. = 1,00202 A

1

Tabla 18.-

		4 s
elect.: 8 .del clect.: 5% e cte.:1,2 .hmp/dm	Distancic entre los planos, en k.x.	υσσσημημη υττισμη ομουσος ομουσο ομουσο ομουσο ομουσο ομουσο ομουσο ομουσο ομουσο ομουσο ομο ομο ομο ομο ομο
trabajo(Concent.del el Dens. de cte.	Angulo	14615 1700 115 200 216 3000 21 30001 46012 512571 690 27
de	Descontado el espesor	11111 11111 111111 1111111111111111111
Condiciones	Suma	ことでの くとう ちょう ちょう できる なん しょう
Cond	Inten- sidad	ರಿದ್ದಾರೆ ಕೆ. ಪ್ರತಿಕ್ರಿಗೆ ಕೆ. ಪ್ರತಿಕ್ರಿಗೆ ಕೆ.
MUESTRA OBTENIDA A 852 C	Mediciones a la izquierda de del centro (103,0)	117,8 - 103,0 121,0 - 103,0 123,0 - 103,0 124,0 - 103,0 128,4 - 103,0 133,6 - 103,0 149,3 - 103,0 145,1 - 103,0 155,1 - 103,0 165,0 - 103,0 172,5 - 103,0
MO	n-Lí- d neas	twotlogodontwor
	Inte	ช ชน ซ์ ซ ซ ซ ซ ซ ซ ซ ซ ซ ซ ซ ซ ซ ซ ซ ซ ซ ซ
	Lf- Mediciones c la derecha neas del centro (103,0)	103,0 - 88,1 - 103,0 - 86,6 - 103,0 - 86,6 - 103,0 - 86,6 - 103,0 - 10

k.x. = 1,00202 A

Tabla 19.-

DISTANCIAS HALLADAS ENTRE LOS PLANOS

0,5 Агл	p./dm ²	1,0 Au	p./aní	1,5 Aug	p•/dm ²	2,0 Am	p./dm ²	3,0 An	np. An?
5,73 2,77 2,77 2,77 2,13 1,77 1,58 1,28 1,23 0,58 0,88 0,88	fffffffdd dd fd dd dd dd dd dd	522211366 37073536178217572 11111100000	md md ff dd dd dd dd dd dd dd	522221111110000 522221111110000	md nd dd dd fd dd fd dd md dd	5.48 46 22.56 2.18 2.18 2.18 2.18 2.18 2.18 2.18 2.18	md nd ff dd dd dd f dd dd f d	2695975 26975 26975 1196837776 111100000	md md fff dd ff dd dd dd dd dd dd dd
20 ° C		Ļo °c		60 ° 0		85 °c			
5,46 10 2,61 2,61 2,51 2,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1	dd md md ff md ff dd f dd f md f dd	5,66 ,06 ,07 ,51 ,21 ,51 1,21 1,21 1,21 1,95 1,95 1,08 1,95 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9	dd md ffd fd fd dd dd dd	2,989 2,51 2,13 2,13 1,06 1,75 1,22 1,06 1,52 1,06 1,52 1,06 1,52 1,06 1,52 1,06 1,52 1,06 1,52 1,06 1,52 1,06 1,52 1,06 1,06 1,52 1,06	rd ff ff rd dd f dd dd dd dd	32 74 2 2 1 79 1 519 1 2 2 6 9 7 5 7 0 8 2 0 9 8 2	md ff dd f dd f d d md d		

Tabla 22.

DISTANCIAS ENTRE LOS PLANOS

Cuprita (Cu20)

Según A.S.T.M.:	Se.	g ún	Λ	S	Ţ	M	. :	
-----------------	-----	------	-----------	---	---	---	-----	--

2-1067		1-11/2		3 - 0892		5 - 08 9 8			
dist.	Int.	dist.	In .	dist.	Int.	dist.	Int.		
3,01 2,46 2,13 1,74 1,51	40 100 50 20 60	3,00 2,45 2,12 1,51	100 31 44	3,04 2,14 1,67 1,51 1,52 1,55	20 100 70 20 90	3,00 2,14 2,12 1,74 1,50	40 100 60 20 80		
1,28 1,23	50 30	1,28 1,23	31 5	1,35 1,28 1,23 1,16	530 50 50 40	1,29 1,23	60 4 0		
1,06 0,978	50 40	1,07 0,980	3	1,07 0,978	60	1,06	20		
0,870	1,0			0,955 0,372 0,846	50 60 3				
0,822	40			0 ,82L	3 60			Tabla	21
pergentian in the Secondary	k anija Willerski dil Bassian	Ţ	enorit	a (CuO)	*				- the standard of
3 - 00%		2-10l:1	ganicipa de destrucción de la companya de la compa	2-10l10		1-1117		3-0867	*********
dist.	lit.	dist.	Lit.	dist.	Int.	dist.	Int.	dist.	Int
2,48 2,32	100 100	82,762 2,750 1,955 1,850	110 60 100 90	2,52 2,32	100 100	2,51 2,31	100 100	2,76 2,52 2,31	50 100 100
1,87 1,71	30 5	1,95 1,85 1,70	14.0 70 50	1,87 1,71	60 20	1,85 1,70	20 8	1,84 1,71	8 0 5 0
1,58 1,51 1,41	10 30 10	1,58 1,50 1,41 1,41	60 70 10 80	1,53 1,50 1,41	30 1.0 60	1.57 1,50 1,41	8 15 20	1,68 1,56 1,50 1,40	50 60 7 0 9 0
1,38 1,31 1,26	30 5 30	1,50 1,41 1,40 1,47 1,30 1,12 1,17	30 80 50 60 20	1,38 1,30 1,26 1,20 1,17	50 10 30 10 20	1,37 1,30 1,26 1,16	20 5 1 0	1,36 1,30 1,26 1,20 1,16	70 50 70 20 70
1,09	10	1,15 1,12 1,09	10 60 20	1,09	10	1,09	3	1,12 1,09	2 0 6 0
		1,07	1:0	1,07	10			1,04	100
		1,02 1,00	70 60	1,01	10	1,01	3	1,01	60
0,978	10	0,99 0,98 0,95 0,94 0,92 0,91	5 30 10 20 10	0,98 0,96 0,94	20 10 10	0,98	3	0,981 0,958 0,940	70 50 60
0,918	5	0,92	20 10						0.0
0,887 0,885	5 5	- , , , , ,				0,89	3	0,89 0 0,860 0,845	80 70 70
								_	~~

DISTANCIA ENTRE LOS PLANOS

Cobre (Cu)

Según A.S.T.M.:

1-1	241	1-1	242	2-1	225	3-1	005	3-1	015
2,08 1,81 1,28 1,09 1,04	intens. 100 53 33 33 33	2,08 1,80 1,27 1,08 1,04 0,90 0,83 0,81	100 86 71 86 56 29 56 42 42	2,08 1,81 1,09 1,04 0,98 0,81 0,74	int. 100 80 80 50 50 40 40	2,07 1,81 1,28 1,09 1,05 0,907	int. 100 100 100 100 80 40	2,08 1,81 1,275 1,088 1,043 0,903 0,828 0,808	int. 100 50 40 40 10

Tabla 23

DISTANCIA ENTRE LOS PLANOS

Clorur	o cuproso	Clorui	co cuproso	Hidróxio	Hidróxido cúprico		
A.S.T.M.	1-0793	A.S.T.M.	1-0759				
3,12 2,70 1,91 1,63 1,35 1,24 1,10 1,04	intens. 100 8 60 30 6 8 6	3,18 1,93 1,65 1,26 1,14	intens. 100 80 70 3 1	5,2 4,4 3,71 2,64 2,50 2,97 1,72 1,47 1,42 1,37 1,29	intens. 100 100 80 100 100 5 5		

Tabla 24

DISTAUCIAS ENTRE LOS PLAHOS

AMACANITA

5,40s	1,780 <u>v</u> w	1,347ew
5,00s	1,741w	1,315ew
2,82s	1,706w	1,285ew
2,75s	1,665vw	1,246vw
2,62ew	1,603m],193ew
2,52vw	1,556m	1,125ew
2,26s	1,500ew	1,098ew
2,19vw	1,465ew	1,058ew
2,13w	1,440ow	1,047ew
2,03ew	1,414w	1,015ew
1,945vw	1,387ew	0,960ew
1,815m	1,368 ew	

Referencias:

sstrong mmcdium
wweak
vwvery weak
ewexceptionally weak

Tabla 25

INTERPPETACION DE LOS RESULTADOS EXPERIMENTALES

VOLTAJES DE DESCOMPOSICION:

Del estudio de los datos obtenidos, y de las curvas resultentes en las determinaciones de los Voltajes de descomposioión, se pueden hacer las siguientes deducciones:

- 1) A modida que aumenta el pH del electrolito, mayor resulta el Voltaje de descomposición.
- 2) Cuanto mayor es la Concentración del electrolito, mayor es el Voltaje de descomposición.
- 3) Con respecto a la relación que existe entre la Temperatura del electrolito y el Voltaje de descemposición, cabe decir que, dada la proximidad de los valores obtenidos no es posible extraerconclusiones precisas.

RENDIMIENTO:

Con relación al estudio do la influencia que tienen las diversas variables puestas en juego durente la producción del óxido cuproso, se puede decir, en lo que al Rendimiento en sí se refiere, lo siguiento:

- 1) En general, cuanto más elevada es la Tomperatura, mayor es el Rendimiento.
- 2) A Concentraciones menores del 5% les lendimientes son, en generel más bajos.
- 3) El pH alcalino del electrolito favorece el Rendimiento.
- 4) En cuanto a la <u>Densidad de corriente</u> se refiere, parece no te-

ANALISIS QUIMICO:

- 1) En general, cuanto mayor es la <u>Temperatura del electrolito</u>, tanto más puras en óxido cuproso son las muestras obtenidas.
- 2) Trabajando con Concentraciones meneras del 5%, las muestras obtenidas presentan un porcentaje algo menor de óxido cuproso
- 3) El pH del electrolito parece no tener una influencia notable en cuanto a la pureza (en óxido cuproso) de las muestras se refiere, pero, en términos generales, se puede decir que el pH alcolino favorece dicha riqueza.

li) La <u>Densidad de corriente</u> más conveniente en cuanto a la pureza del producto se refiere, parece ser de 1,5 Amp./dm².

MICROSCOPIA ELECTRONICA:

Lar conclusiones que se han obtenido del trabajo sobre microscopía electrónica efectuado a las muestras ya citadas; son las siguientes:

1) En las muestras de óxido cuproso obtenidas a distintas temperaturas, el tamaño de las partículas va en aumento a medida que
la temperatura aumento. Esto está de acuerdo con la intensidad
del color de las muestras obtenidas: a mayor temperatura, mayor intensidad en el color, mayor tamaño de los cristales obtemidos.

Els interesante hacer noter que en las fotografías de las muestras obtenidas a las temperaturas de 40°, 60° y 85°C, ya se pueden apreciar partículas de ómido cuproso perfectamente bien cristalizadas. (La estructura cristalina del óxido cuproso es de cubos de caras centradas).

2) En las muestras obtenidas a <u>distintas densidades de corriente</u>, el menor tamaño de particula es el obtenido a 1,5 Amp./dm².

Densidades de corriente menores, y más elevadas, presentan particulas de tamaño mayor.

También este conquerda con el grado de intensidad de color de

También esto concuerda con el grado de intensidad de color de las muestras: el color menos intenso ha sido el obtenido a 1,5 Amp./dm².

RÖNTGENOMETRIA:

Del estudio de los dotos encontrados aplicando el método de Debye y Scherrer, se deducen las siguientes conclusiones:

- 1) Podemos decir, con seguridad, que el material examinado es óxide euproso, acompañado, como principal impureza, con cierto percentaje de óxido cúprico.
- 2) Este porcentaje do óxido cúprico se hace más evidente en la muestra obtenida a una densidad de corriente de 3,0 Amp./dm²,
- 3) Las muestras obtenidas a las temperaturas de 40, 60°y 85°C, presentan debyegramas de líneas bien nítidas, lo que indica que se trata de muestras de óxido cuproso bastante puras, y

que la mezola con ómico cúprico es en ellas menor que en las otros muestros examinadas. Esto, por otra parte, se ve confir-

4) A emospción de las muestras obtenidas a las temperaturas de 60° y 85°C, en todas las lomás muestras examinadas aparece en los debyegramas una primera línea que tiene valores (distancia entre los planos) comprendides entre 5,26 Å y 5,73 Å. Esta línea no figura en los valores encontrados por los distintos investigadores que han trabajado con Cuprita (óxido cuproso) y Tenorita (óxido cúprico).

Esta linea podría corresponder a alguna combinación de los elementos que tenemos en juego, es decir: cobre, oxígeno, sodio, cloro e hidrógeno.

Se ha consultado la bibliografía y se encontró que el A.S.T.M. (2-0146) dá los siguientes valores para la Atacamita (CuCl₂. 3 Cu(OH)₂): distancia entre los planos: 5,40 - 5,00 - 2,82 - 2,75.

Fo se puede decir, con corteza, que esa primer línea de los debregramas corresponda a la composición de la Atacamita, y que, por consiguiento se tenga esa combinación en las muestras nombradas, pués una sola línea no es suficiente para dar esa seguridad, pero sí se puede hablar de que, probablemente, exista esa combinación, aunque en muy pequeña proporción dada la poca intensidad de la línea obtenida.

- 5) Comparados los datos encontrados (distancias entre los planos) con los valores para el cobre metálico, se encontró que las líneas más fuertes no coinciden, por lo cual se puede decir que no existe cobre libre en las muestras.
- 6) Se ha encontrado en todos los debyegramas algunas líneas cuyos valores, comparados con los del hidróxido cúprico (Cu(OH)2) se vé que corresponden más ó menos bien en todas las muestras obtenidas a baja temperatura, pero son menos precisas en las muestras obtenidas a 40°, 60° y 85°C; por lo cual se puede decir que existe el Hidróxido Cúprico en las muestras examinadas, pero especialmente en aquellas obtenidas a temperaturas bajas.

7) La presencia de cloruro cuproso (CuCl) es dudosa, puesto que no se ha encontrado líneas lo suficientemente precisas que correspondan a este compuesto como para hablar de su presencia.

CONCLUSIONES FINALES

- 1) Queda demostrada, en primer lugar, la importancia fundamental que tiene el conocimiento amplio de las variables puestas en juego durante la fabricación de un producto por vía electroquímica.
- 2) El conocimiento aludido permite establecer, en el caso estudiado, límites ó condiciones, más ó menos precisas, para obtemer un producto de determinadas características físicoquímicas, como asimismo, em lo que al rendimiento de la operación se refiere.
- 3) Como una conolusión que podríamos titular secundaria, puesto que no se hizo el trabajo con esa finalidad, y en razón de la gama de colores de los polvos de óxido cuproso obtenidos y del estudio efectuado sobre el tamaño de partícula de las muestras, quedaría abierto el camino para estudiar la aplicación de este método con miras a la obtención de óxido cuproso para pigmentos de pinturas.

BIBLIOGRAFIA

- 1) von AHEL E. und REDLICH O.: Uber die Elektrolytische Herstellung von Kupferoxydul. Zeitschrift für Elektrochemie und Angewandte Physikalische Chemie 34, 323 6 (1928).
- 2) ALLMIND A. J.: The Electromotive Behaviour of Cuprous Oxide and Cupric Hydroxide in Alkaline Electrolytes. Journal of The Chemical Society 95, 2151 (1909).
- 3) BOIDYTEV A.K.: Cristalografía.- Trad. Dr. Rafael Candel Vila-Edit. Labor año 1934.
- 4) BOLTON W.: Die Wertigkeit von Quecksilber und Kupter in Elektrolyten Verschiedener Konzentration.- Zeitschrift für Elektrochemie und Angewandte Physikalische Chemie - 2, 185 (1895 - 1896).
- 5) BONNER W. D. and BAL DEV KAURA; Dotermination of cuprous oxide and metallic copper in mixtures containing both. Chemical Abstracts 366 (1928).
- 6) BRASSEUR H, and TOUSSAINT J.: Structure cristalline de l'atacamite.Bull.Soc.Roy.Sci.Liége, 11, 555 (1942).
- 7) CASCARINI de Torre, Iydia Ethel : Estudio con el Microscopio Electrónico de la granulometría del Tungsteno en polvo - año 1955.
- 8) DAMA'S : Textbook of Mineralogy, by W.E. Ford- New York, 4ta. Edic. and 1932.
- 9) DE MODA V. and SESSA G.D.: Electrolytic production of cuprous oxide and of 30 no.CuCl. 44,0. Chemical Abstracts 8680 (1948).
- 10) EL WALKAD (S.E.S.) and (Miss) SAMEDA H.EMARA: The Anodic Oxidation of Metals at Very Low Current Density Part. III Copper.Journal of The Chemical Society 705, 3508 (1953).
- 11) FEITKNECHT W. and SCHUTZ E.W.: Chemical study of the corrosion of copper in sodium chloride solutions. Chemical Abstracts 15.710 g. (1955).
- 12) GLISSTONE Samuel : Tratado de Química Física Trad. Juan Sancho Gómez Edit, Aguilar, S.A., Madrid.
- 13) HIRA LAL (Natl.Chem.Lab.India Poona) : Electrolytic preparation of cuprous oxide. Chemical Abstracts, 4335 (1954).

- 14) HIRA LAL and THIRSK H.R.: The Anodic Behaviour of Copper in Neutral and Alkaline Chloride Solutions. Journal of The Chemical Society 538, 2638 (1953).
- 15) LOREN C. HUFD and ARTHUR R.CLIRK : Determination of Metallic Copper in Cuprous Oxide-Cupric Oxide Mixtures Ind. Eng. Chem. Anal. Ed., 8, 380 (1936).
- 16) LOREN C.HUID: Electrolytic production of dry yellow coprous oxide.

 Chemical Abstracts 3738 (1942).
- 17) MANNEIL C.L. : Electroquímica Industrial Trad. Rafael Hernández

 O.M.M.- Edit. Reverté S.A., Barcelona, año 1953.
- 18) NAKAJIMA MASAMI: The electrolytic deposition of cuprous oxide films. Chemical Abstracts 712 (1934).
- 19) STARECK J.E. (Kansas City Testing Laboratory): The electrolytic deposition of cuprous oxido. Chemical Abstracts 4974 (1943).
- 20) TOURKY RIAD A. and EL WAKKAD (S.E.S.): Journal of the Chemical Society 146, 740 749 (1948).
- 21) The American Mineralogist Journal of the Mineralogical Society of America Vol. 20 August, 1935.
- 22) WELLS A.F.: The crystal structure of atacamite and the crystal chemistry of cupric compounds. Acta Cryst. 2, 175 180 (1949).

rape -